九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

高強度β-sialon焼結体の製造に関する研究

岸,和司

https://doi.org/10.11501/3052543

出版情報:九州大学, 1990, 工学博士, 論文博士 バージョン: 権利関係:

高強度 B-sialon 施結体の製造に関する研究

高強度β-sialon焼結体の製造に 関する研究

.

0

平成2年8月 岸 和司 目 次

第1章 序論

1.1 高温構造材料用非酸化物セラミックスの現状	1
1.2 β-sialon焼結体研究の概要	4
1.2.1 Sialonについて	4
1.2.2 β-sialon焼結体の製造	8
1.2.2.1 Si3N4-A1203系	8
1.2.2.2 Si3N4-A1203-A1N系	9
1.2.2.3 Si3N4-SiO2-AIN系	10
1.2.2.4 その他の方法	11
1.2.3 β-sialon焼結体の特性	11
1.2.3.1 強度	11
1.2.3.2 耐酸化性	13
1.2.3.3 耐食性	16
1.2.4 Y203等を添加したsialon焼結体	18
1.2.5 本論文中の表記について	21
1.4 本研究の目的及び概要	24
第2章 Si ₃ N ₄ 、Al ₂ O ₃ 及びAlN粉末を出発原料とするβ-sialon焼結体	28
2.1 线言	28
2.2 宝险	20
2.2.1 2=3近傍の組成を持つ B-sialon 铸結体	20
2.2.1 $2.000 的 和成 2 所 2 P 3 和 10 的 和 4 平 2.2.2 P 2=1 近 侯 の 組 成 を 持 つ B - sialon 特 结 体$	20
2.2.2 出発 同料混合時間の影響	34
2.2.4 原料41.0.20影響	34
2.3 结果及び考察	35
2.3.1 z=3近傍の組成を持つ ß-sialon 特結体	35
2.2.2 $z=1$ 近傍の組成を持つ β -sialon焼結体	A1
2.2.3 出発原料混合時間の影響	45
2.2.4 原料Ala03の影響	46
2.4 第2章のまとめ	48
	10
第3章 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドを出発原料とする	50
Si3N4-Al2O3複合粉末の製造	
3.1 緒言	50
3.2 実験	51
3.2.1 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドの相互作用	51
3.2.2 Si3N4-Al203複合粉末の製造	52
3.3 結果及び考察	52
3.3.1 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドの相互作用	52
3.3.2 Si3N4-Al203複合粉末の製造	55
3.4 第3章のまとめ	59

頁

. .

第4章 Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ 複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造	60
4.1 緒言	60
4.2 実験	61
4.2.1 アルミニウムアルコキシドの選定	61
4.2.2 Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ 複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造	61
4.2.2.1 複合粉末の組成による焼結体の生成相及び組織の変化	61
4.2.2.2 複合粉末の製造方法による焼結体の生成相	65
及び組織の変化	
4.3 結果及び考察	69
4.3.1 アルミニウムアルコキシドの選定	69
4.3.2 複合粉末の組成による焼結体の生成相及び組織の変化	71
4.3.2.1 焼結体の密度及び生成相	71
4.3.2.2 ホットプレス温度による牛成相の変化	74
4.3.2.3 焼結体の組織	76
4.3.3 複合粉末の製造方法による焼結体の生成相及び組織の変化	80
4.3.3.1 焼結体の密度及び生成相	80
4.3.3.2 焼結体の組織	82
4.4 第4章のまとめ	84
	0.
第5章 β-sialon焼結体の強度及び強度に及ぼす再加熱処理の効果	86
5.1 緒言	86
5.2 実験	87
5.2.1 複合粉末の組成による焼結体の強度の変化	87
5.2.2 複合粉末の製造方法による焼結体の強度の変化	87
5.2.3 焼結体の再加熱処理	87
5.3 結果及び考察	88
5.3.1 複合粉末の組成による焼結体の強度の変化	88
5.3.2 複合粉末の製造方法による焼結体の強度の変化	91
5.3.2.1 焼結体の強度	91
5.3.2.2 焼結体の硬度及び破壊靱性値	92
5.3.2.3 破断面の観察	93
5.3.3 焼結体の強度に及ぼす再加熱処理の効果	96
5.3.3.1 再加熱処理にともなう強度の変化	96
5.3.3.2 再加熱処理にともなう試片表面の変化	98
5.3.3.3 破断面の観察	105
5.5 第5章のまとめ	111
第6章 β-sialon焼結体の耐酸化性及び高温ガス耐食性	112
6.1 緒言	112
6.2 実験	113
6.2.1 焼結体の耐酸化性	113
6.2.2 焼結体の高温ガス耐食性	114

6.3 結果及び考察	116
6.3.1 焼結体の耐酸化性	116
6.3.1.1 酸化にともなう試片表面の変化	116
6.3.1.2 酸化にともなう曲げ強度の変化	134
6.3.2 焼結体の高温ガス耐食性	145
6.4 第6章のまとめ	155
第7章 総括	157
7.1 Si ₃ N ₄ 、Al ₂ O ₃ 及びAIN粉末を原料とするβ-sialon焼結体の特性	157
7.2 Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ 複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造	157
7.2.1 Si ₃ N ₄ 粉末とアルミニウムアルコキシドを出発原料とする	157
Si3N4-Al2O3複合粉末の製造	
7.2.2 Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ 複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造	158
7.3 Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ 複合粉末から得たβ-sialon焼結体の特性	159
7.3.1 焼結体の強度	159
7.3.2 焼結体の耐酸化性	160
7.3.3 焼結体の高温ガス耐食性	161
参考文献	163
謝辞	181

第1章 序論

1.1 高温構造材料用非酸化物セラミックスの現状

高温構造材料としてのセラミックスは、各種の耐火物、スパークプラグ等とし て使用され、すでに永い歴史を持っている。しかし、それらは主にアルミナ (Al203)、シリカ(Si02)、マグネシア(Mg0)等の酸化物あるいはこれらをおもな構 成成分とするものであり、要求される特性も主に耐熱性及び電気絶縁性で、高温 における高い強度や高い信頼性を要求されるものではなかった。

近年、石油危機を契機として、省資源、省エネルギーの観点からエンジン、ガ スタービン等の熱機関の高効率化が望まれるようになった。効率を上げるために は、装置の軽量化、作動温度の上昇、断熱性の向上、部材の長寿命化等が必要で あるが、そのためには材料に対して低密度、低熱膨張率、高い高温強度、耐食、 耐酸化性等の特性が要求される。これらの要求を満たす材料として窒化ケイ素 (Si₃N₄)、炭化ケイ素(SiC)、サイアロン(sialon)焼結体等の非酸化物セラミック スが注目されるようになった¹⁾⁻⁶⁾。表1-1にこれらのセラミックスの特性を、代 表的な酸化物セラミックであるAl₂O₃と比較して示した。これらの内、一般的に最 も有望とされているのは、Si₃N₄及びSiC焼結体で、sialon焼結体は広い意味での Si₃N₄の一種と考えられている。

表1-2に、熱機関の部材として実用化が期待される用途及び要求される特性を示した。

更に、これらのセラミックスは、耐食、耐酸化性、耐摩耗性等に優れていることから、熱交換器、鉄鋼用高級耐火物、ポンプ、バルプ等の部材として実用化する試みも活発に行われており^{11,31,51}、大きな期待が寄せられている。表1-3にこれらの用途及び要求される特性を示した。

しかし、これらの試みは、ディーゼルエンジンのグロープラグ⁷¹、副燃焼室⁸¹、 ターボチャージャーローター⁹¹、溶鉱炉用熱風制御バルプ¹⁰¹などの小数の例を除 いて、いずれも実用化されるまでには至っておらず、焼結体特性の一層の向上が 望まれているのが現状である。

	Sia	N4	Si	С	sialon	TiC	ZrB ₂	A1203
焼結方法	HP	PS	HP	PS	PS	HP	HP	PS
密度 (g/cm ³)	3.25	3.20	3.20	3.15	3.11	5.03	5.99	3.90
曲げ強度 室温	98	75	80	60	40	60	40	40
(kgf/mm²) 1200℃	80	50	60	50	40	24	and the	30
ヤング率 (x10 ² GN/m ²)	3.1	2.8	4.4	4.1	2.3	4.5	3.5	3.9
ビッカース硬度 (GN/m ²)	18	16	25	25	17	31	14	18
熱膨張係数 (x10-6/℃)	3.3	3.3	4.3	4.3	3.0	8.0	6.9	7.9
熱伝導率 (W/mK)	46	27	81	60	4	25	58	25
破壞靱性値 (MNm ^{-3/2})	6	5	4	4	2	4	4	4

表1-1 高温構造材料用非酸化物セラミックスの特性(文献4)、6)からの抜粋)

焼結方法 HP:ホットプレス PS:常圧焼結

	部材	要求される特性				
	燃焼筒	高温強度、耐熱衝撃性、耐酸化性				
	スクロール	高温強度、耐熱衝撃性、耐酸化性				
ポフカービン	静翼	高温強度、耐熱衝撃性、耐酸化性				
7779-67	動翼	高温強度、耐熱衝撃性、耐酸化性、 耐粒子衝突性、耐クリーブ性				
	パワータービン ローター	高温強度、耐熱衝撃性、耐酸化性、				
	シリンダーライナー	耐摩耗性、断熱性、耐食性、低熱膨張				
	ビストンリング	耐摩耗性、断熱性、耐食性、強度				
	ビストンヘッド	強度、断熱性、低熱膨張、 耐粒子衝突性				
ビストンエンジン	副燃焼室	強度、断熱性、低熱膨張、耐熱衝撃性				
(主にティーセル エンジン)	グロープラグ	強度、耐熱衝撃性、電気絶縁性				
	排気バルプ	強度、耐熱衝撃性、耐食性、シール性				
	ターボチャージャー ロータ	強度、耐クリープ性、耐酸化性、 耐粒子衝突性				
	軸受	耐摩耗性				

.

表1-2 セラミックス部材の熱機関への適用分野及び要求される特性 (文献1)、2)、4)からの抜粋)

表1-3 非酸化物セラミックスの応用分野及び要求される特性 (文献3)、6)からの抜粋)

応用分野	要求される特性
加熱炉用スキットボタン ローラー類 高温ガス流量調節弁 高温ガス送風ファン 熱交換器 炉心管	強度 耐熱性(高温強度) 耐酸化性 断熱性(熱伝導率) 耐熱衝撃性
溶融非鉄金属搬送ボンプ 各種ボンプ部品 メカニカルシール バルプ類 工具、ダイス類 ベアリング、軸受類 耐食ライニング 化学反応装置の反応管	溶融金属に対する耐食性 耐薬品性 耐摩耗性(硬度)

1.2 Sialon焼結体研究の概観

1.2.1 Sialonについて

サイアロン(sialon)に関する研究は、1971~1972年に日本と英国でほぼ同時に、 Si₃N₄にAl₂O₃を加えて焼結する際にSi₃N₄中にAl₂O₃が多量に固溶する現象が見い だされたこと、に端を発する¹¹⁾⁻¹³⁾。

その後の研究で、Si₃N₄-Si₀₂-Al₂O₃-AlN系の相関係が示され、Si-Al-O-N系に多 くの化合物、固溶体が存在することが見いだされた^{14)、15)}。しかし、固溶体組成 及び生成相に関しては報告者によって異なっている。図1-1¹⁴⁾、1-2¹⁵⁾及び1-3 ¹⁶⁾にこれまで報告されている相関係をSi₃N₄-Si₀₂-Al₂O₃-AlN系状態図^{a)}で示した。 これらの化合物、固溶体はいずれもSi、Al、O及びNの元素からなることから、総 称してsialonと呼ばれるようになり、記号を附してそれぞれが区別されるように なった。即ち、 β -Si₃N₄構造を持つ β -sialon(図中 β (s.s.)と示す)、酸窒化ケイ 素(Si₂N₂O)構造を持つ0'sialon(図中0'と示す)、窒化アルミニウム(AlN)の多形の 構造を持つAlNsialon(図1-1及び1-3中で15R、12H等、図1-2中でX2、X5等と示し、 AlNボリタイプと総称される。)及びX相(図中Xと示す)である。これらのうちで高 温構造材料として最も有望視され、研究されているのは β -sialonで、狭義の sialonとしては β -sialonをさす。

β-sialonにおいては、Si₃N₄中のSiの位置にA1が、Nの位置に0が置換型固溶し ており、Si₃N₄に固溶するのはAl₂O₃ではなくAl₂O₃・AlNであること、また、金属と 非金属の比がSi₃N₄と同じ3:4であることから格子欠陥の導入をともなわずに固溶 体を形成しうること、更に、β-sialonは一般式Si_{6-z}Al₂O_zN_{8-z}で表され、Al及び 0の固溶量はz=0~4.2であることが明らかにされた^{15)、17)}。





 β-sialonの組成を表すA1及び0equ%は、Si₃N₄、Si₀₂、A1₂0₃及びA1Nの各成分をmo1% として状態図を表した場合に生じる歪みを修正する目的で使用される。即ち、Si₃N₄ 1molは陽イオンと陰イオンがそれぞれ12価(Si⁴⁺X3及びN³⁻X4)となっていることから、 Si₀₂3mol、A1₂0₃2mol及びA1N4molをこれと等価として、横軸に陽イオンの当量をA1で、 縦軸に陰イオンの当量を0で示したものである。

 β -sialonはSi_{6-z}Al_zO_zN_{8-z}で示され、陽イオンはSi⁴⁺及びAl³⁺、陰イオンはN³⁻及び O²⁻であるから、

陽イオンの総価数 = 4x(6-z) + 3Z = 24-z 陰イオンの総価数 = 3x(8-z) + 2z = 24-z となり、

Al(equ%) = 3z / (24-z) x 100

0 (equ%) = 2z / (24-z) x 100

で表される。ちなみにz=3単相のβ-sialonの場合Si3Al3O3N5であるから、

Al (equ%) = 9/21 x 100 = 42.86、0 (equ%) = 6/21 x 100 = 28.57 となる。Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNを出発原料とする場合、Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNの分子量 をそれぞれ140、102及び41とすると、

$$A1 (equ%) = \frac{3x2xA1_2O_3(g)/102 + 3xA1N(g)/41}{4x3xS1_3N_4(g)/140 + 3x2xA1_2O_3(g)/102 + 3xA1N(g)/41} \times 100$$
$$= 42.86$$
$$2x3xA1_2O_3(g)/102$$

$$0 \quad (equ) = \frac{1}{4x3xSi_3N_4(g)/140 + 3x2xAl_2O_3(g)/102 + 3xAlN(g)/41} \times 100$$

= 28.57

となる。また、sialon組成となる不純物、即ちSi3N4中のSiO2、AlN中のAl2O3等が多い場合はこれらを加える。











1.2.2 β-sialon焼結体の製造

当初、 β -sialon焼結体の製造はSi₃N₄粉末とAl₂O₃粉末を混合し、焼き固めるこ とによって行われていた。その後、Si₃N₄-SiO₂-Al₂O₃-AlN系状態図が示され¹⁴⁾. ¹⁵⁾、Si₃N₄中へ固溶するのはAl₂O₃・AlNであることがあきらかになったことから、 Si₃N₄とAl₂O₃の混合系から β -sialon単相へのずれを補うために、Si₃N₄、Al₂O₃及 びAlN、あるいは、Si₃N₄、SiO₂及びAlNの各粉末を混合し、焼き固める方法が行わ れるようになった。以下、これまでに報告されている結果を、出発原料別にまと めて示した。

1.2.2.1 Si3N4及びAl203系

Si3N4及びAl203を出発原料とした B-sialonについては、小山ら12)、Drewら 18)、猪股ら19)、Yenら20)の報告がある。小山らはSi3N4にAl203粉末を15~95 mol%加えホットプレスし、40mol%以上のAl203添加でち密な焼結体が得られること を示している。Drewらは、Si3N4に10~60wt%のAl2O3を加えて得た焼結体の微構造 を透過型電子顕微鏡で調べ、β-sialonの焼結は、Si₃N₄にMg0を添加した場合²¹⁾ と同様に、Al203とSi3N4表面のSi02から生じた液相を介して溶解析出反応によっ て進行すること、また、その液相は冷却中に粒界にX相として結晶化することを示 している。猪股らは、Si3N4に5~30wt%のAl2O3を添加してホットプレスし、いず れの焼結体も β -Si₃N₄、 β -sialon及びX相からなることを示している。また、彼 らはβ-Si₃N₄、β-sialon及びガラス相からなる焼結体でも再加熱処理によって粒 界相が結晶化しX相となることを示している221。Yenらは、Si3N4に20~80mol%の Al203を加えた系について反応過程を調べ、(1)1300℃までのち密化はAl203の焼結 による、(2)1300℃以上ではAl203の焼結に加えて、β-sialonの生成、相転移等に よる焼結が進む、(3)1500℃以上ではX相が生成し、焼結を加速する、(4)1700℃で X相が液相となり、液相焼結が進行する、のような機構でβ-sialonの焼結が進む ことを示している。

いずれにしても、Si₃N₄及びAl₂O₃の粉末を混合した系では、 β -sialonの生成は、 Al₂O₃とSi₃N₄表面のSiO₂が反応してX相を生じ、それが融解した液相を介して、溶 解析出反応で進行する。また、この系ではこれまでに β -sialonとX相からなる焼 結体しか報告されていない。 1.2.2.2 Si3N4、A1203及びA1N系

Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNを出発原料とする β -sialonの製造については多くの報告 がある^{23)-31)。}

Willsら²³,は、Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNからβ-sialonを製造する場合、Si₃N₄中の SiO₂量がX相の生成に影響し、原料中の不純物が焼結時に生成する液相の粘度を低 下させることを示している。

Mitomoら^{24),30}は、Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNをz=1~4のβ-sialon単相組成に配合 し、ホットプレス法で焼結体の製造実験を行って、次の結果を報告している。 (1)z=1組成を除いてち密な焼結体が得られ、Z=3及び4ではち密な焼結体が得られ たが、未反応物が残った、(2)β-sialonの焼結はX相が融解した液相を介して進行 するが、この液相は最終的にはβ-sialon中に固溶して量を滅じ、z=2ではほとん ど残留しなかった、(3)β-sialonの生成及び焼結は、以下の反応によって進行す る、(i)Si₃N₄、AlN及びAl₂O₃が反応して15Rsialonを生成する、(ii)Si₃N₄及び Al₂O₃が反応して2値の大きなβ-sialon及びX相を生成する、(iii)1600℃以上でX 相が液相となり、液相焼結が進行する、(iv)X相及び15Rsialonがβ-sialon及び Si₃N₄と反応し、所定の組成のβ-sialonを生成する。更に、彼ら^{25),31}はz=2組 成の常圧焼結体を製造し、雰囲気中の一酸化ケイ素(Si0)分圧を調整し、組成を2 wtXAl₂O₃過剰にすることによってち密な焼結体が得られることを示している。

Bennら²⁶)及びKuwabaraら²⁷)はz=2及び0.8組成の β -sialon単相から0及びN過剰 組成についてホットプレスによる焼結実験を行い、単相より0過剰の組成になると 液相を介しての β -sialonの生成及びち密化が見られるが、単相あるいはN過剰の 組成ではSi₃N₄から β -sialonへの転移や粒成長は起こっても、ち密化は充分でな いこと及び重量減少と収縮が同時に起こることを示し、単相からN過剰組成では焼 結の機構がことなる可能性を示しているが、詳細は明らかでない。

Rahamanら^{28)、29)}はz=0.75の β -sialonについて単相から0過剰及びN過剰組成で ホットプレスを行い、ち密化の要因として、(1)液相の存在による粒界すべり、 (2)液相へのSi₃N₄の溶解及び β -sialonの析出、(3)液相を介しての物質移動、 (4)Si₃N₄の昇華及び β -sialonとしての凝集、を示し、(2)及び(3)の寄与なしには ち密な焼結体を得ることは困難であること、気相反応によるち密化が起こる以前 に充分な量の液相が必要であることを示している。そして、これらの理由から β-sialon単相あるいはN過剰組成ではち密な焼結体を得ることは困難であるとしている。

いずれにしても、Si₃N₄、Al₂O₃及びAlNを出発原料とする β -sialonの焼結では、 X相が融解した液相を介して β -sialonの生成とち密化が進行し、同時に液相も β -sialon中に固溶しながら減少して行き、最終的には種々の組成のsialonの均質 化が起こると考えられる。

しかし、β-sialon焼結体中には空孔、粗大粒子等の粗大な不均質部分が多く見 られる^{30),31)}。これは焼結体中に生じた、液相、即ちX相の分布が不均一である ために、局部的に周囲と異なる反応が起こったことに起因すると考えられ、X相の 生成に最も大きく影響するのは出発原料の内Al₂0₃であることから、Al₂0₃の分布 が焼結体の組織に最も大きな影響を及ぼしていると言える。

1.2.2.3 Si3N4、SiO2及びAIN系

Si₃N₄、Si₀₂及びAINを出発原料とする β -sialon焼結体については、Boskovic ³²⁾らがz=4組成(Si₀₂ + AIN)について、Lewisら³³⁾がz=1組成について及び三友ら ³⁴⁾がz=1~4の組成について調べた報告がある。

Boskovicらは、1400~1600℃でSi02及びAINが反応してSi3N4及びAl203を生成し、 1600℃以上で液相を介して焼結が進むとしている。Lewisらは、反応の初期にSi-02とAINが反応して、X相及び2=4近傍組成の β -sialonを生成し、ついで1550~ 1650℃でX相が液相となり、液相を介しての β -sialonの生成析出及び組成の均質 化によって焼結が進むとしている。三友らは、Si3N4、Si02及びAINが反応してX相 を生成し、X相が液相となる約1600℃から、液相中へのSi3N4及びAIN溶解及び β sialonの生成析出によって焼結が進むとしている。

いずれにしても、X相あるいは液相の生成過程は異なるものの、Si₃N₄-Al₂O₃-AlN系と同様に、X相が融解した液相を介して β -sialonの生成及び焼結は起こって いると考えられる。 1.2.2.4 その他の方法

以上の方法の他に、Umebayashiら³⁵⁾⁻³⁷、はA1及びSi0₂、あるいはSi、A1及び Si0₂を出発原料とし、窒素雰囲気中で加熱して直接 β -sialon焼結体を製造する方 法を示している。これらは、低温における反応でSi₃N₄、Al₂O₃あるいはA1Nを生成 し、それらが高温で β -sialonを生成することからSi₃N₄、Al₂O₃及びA1Nを出発原 料とする製造方法とほぼ同じ焼結過程を経ていると考えられる。

 β -sialonの粉末を予め合成し、これを加熱して焼結体を得る試みが行われているが^{32)、38)-40)、2=3組成³⁹⁾を除いて、ち密な焼結体は得られていない。 β -sialonの焼結は、上記のように、X相が融解した液相を介して進行し、最終的にはその液相の大部分が β -sialon中に固溶する形で進行する。しかし、 β -sialon粉末を加熱してもこのような液相は生成せず、 β -sialon粒子間での物質移動しか起こらないことから、ち密化が不充分となったと考えられる。したがって、充分にち密な β -sialon焼結体を得るためには、Al₂0₃あるいはSiO₂が液相(X相)を生成できる形で混合されていることが必要である。}

1.2.3 β-sialon焼結体の特性

1.2.3.1 強度

 β -sialonは、共有結合性の強いSi-N結合からなるSiaN4を基本構造としており、 Si-Al-O-N系では、すべての元素がsp³混成軌道から成り立つ対称性の良い構造を もっている。更に、これらの元素の電気陰性度はAlが1.5、Siが1.8、Nが3.0、Oが 3.5⁴¹⁾で互いに近い値を持っており、かつ、同じsp³混成軌道を持つこれらの元素 が置換型固溶体を形成していることから、sialonとなっても一般の金属酸化物に 比べて遙かに大きい結合エネルギーを持っていると考えられる。また、SiaN4中へ のAl及び0の固溶量が大きいことから、 β -sialonは粒界相を含まない、あるいは その量がきわめて少ない焼結体であると考えられる。これらのことから、 β sialon焼結体は本質的には高い強度を持つと推定できる。

しかし、これまでに報告されているβ-sialon焼結体の強度は充分なものとは言 えない。

β-sialon焼結体の強度については、Claussenら⁴²、Gaucklerら⁴³、Willsら²³、Tsugeら⁴⁴、Mitomoら³⁰、³¹、小林ら⁴⁵、Bandyopadhyayら⁴⁶、

Mukhopadhyayら47)、Chakrabortyら48)の報告がある。

Claussenら及びTsugeらはSi₃N₄と α -Al₂O₃の混合粉末をホットプレスして得た 焼結体の強度を測定し、前者は室温から1200℃まで約60kgf/mm²、1450℃で27kgf /mm²の値を、後者は室温で64~76kgf/mm²、1200℃で31~56kgf/mm²の値を報告し ている。GaucklerらはSi₃N₄、 α -Al₂O₃及びAlNの混合粉末をホットプレスした焼 結体の、Willsらはこれらの混合粉末を常圧焼結して得た焼結体の強度を測定し、 前者は室温で40~50kgf/mm²、1400℃で30kgf/mm²の値を、後者は室温から1200℃ まで36kgf/mm²の値を報告している。MitomoらはSi₃N₄、 α -Al₂O₃及びAlNを出発原 料としてホットプレスして得た2=2組成の焼結体で室温から1400℃で約40kgf/mm² の値を示し、Si₃N₄表面のSiO₂及び混合中に混入するAl₂O₃を補正して焼結体中の 第2相であるX相の量を低減することによって、焼結体の高温強度特性が向上する ことを報告している³⁰⁾。また、彼らは2=2単相から1.2wt%Al₂O₃を過剰に含む組成 で常圧焼結した β -sialon焼結体の強度を測定し、室温から1200℃まで約40kgf/ mm²の値を示している³¹⁾。小林らはSiO₂、Al及びSiを出発原料として2=1組成の β -sialonをホットプレスし、室温で40~50kgf/mm²、1400℃で約35kgf/mm²の強度 値を報告している。

いずれにしてもβ-sialon焼結体の強度レベルは30~70kgf/mm²で、近年に至る まで向上は見られない⁴⁶⁾⁻⁴⁸⁾。これは、1.2.2で述べたように、焼結体中に原料 粉末の混合不均一に起因すると考えられる未焼結部分、空孔あるいは粗大粒子の 集合部分等の粗大な欠陥が破壊の際に発生源となって焼結体の強度を低下させて いることによる^{30)、31)、47)}。

しかし、これらの結果は、 β -sialon焼結体は、Mg0あるいはY203等を添加した Si3N4焼結体^{44)、49)-57)}に比べて室温強度は低いものの、高温における強度の低 下が少なく、高温構造材料として優れた特性を持っていることを示している。先 に述べたように、 β -sialonはSi-Al-O-N系だけからなる優れた化学結合系を持っ ており、粒界相も基本的にはsialonの組成であることから、高い高温強度はその 化学結合の高温での安定性によると考えられる。したがって、室温強度を改善す ることができれば、高温に至るまでその強度レベルを維持できるものと考えられ る。 1.2.3.2 耐酸化性

非酸化物セラミックスをガスタービン等の熱機関部材として使用する場合、高 温で酸化雰囲気中に曝されることから、焼結体の耐酸化性は重要な特性となる。

β-sialonは基本的にはβ-Si₃N₄とほぼ同じSi-N結合から成り、その酸化機構も ほぼ同様のものであると考えられる。Si₃N₄粉末の酸化についてMitomoら⁵⁸⁾は、 表面に生成するクリストバライト(cristobalite:SiO₂)を通してのOの拡散が酸化 速度を律速しており、ち密な酸化膜の生成がOの拡散抵抗となることを示している。 佐多ら⁵⁹⁾は、Si₃N₄、β-sialon及びSi₂N₂Oの各粉末を1100~1400℃、O₂分圧 $10^{-2.8}$ ~1気圧で酸化し、酸化生成物がSi₃N₄及びSi₂N₂Oでは1100℃でcristobaliteに、β-sialonでは1200~1300℃でcristobalite及びムライト(mullite: 3Al₂O₃・2SiO₂)に結晶化すること、空気のO₂分圧以上で、β-sialon及びSi₂N₂Oで は酸化率10~40%で飽和するのに対し、Si₃N₄ではほぼ40~60%で飽和するすること、 を示している。

いずれにしても、SisNa系化合物の酸化は、基本的には

 $Si_3N_4 + 30_2 \rightarrow 3Si_{02} + 2N_2$

の反応で示され(β-sialonの場合、これにmulliteが生成する反応が加わる)、生 成する酸化膜を通しての0あるいはNの拡散によって進行すると考えられる。

これら粉末における酸化と焼結体の酸化はやや異なる。MgOを添加したSi3N4焼 結体の酸化については、Mg及びCa、Fe、AI等の不純物が粒界を通して酸化膜中に 濃縮され、この過程が酸化を律速していること、また、これらが酸化膜中でシリ ケートとなり、多孔質の膜を形成することによって酸化に対する保護膜の効果は 小さいことが示されている⁶⁰⁾⁻⁶²⁾。

Mg0と同様に、粒界相中の酸化物が酸化膜中にシリケートを生成することは、 Y203⁶³⁾⁻⁶⁸⁾、Ce02^{65).68).69)}、Zr02⁶⁴⁾、La203等^{68).70)}を添加したSi3N4焼結 体で報告されており、いずれも、粒界相中に遍在する酸化物が酸化膜中に拡散、 濃縮され、シリケートを生成する形で酸化が進行している。したがって、焼結助 剤として酸化物を添加し、それらが粒界相中に遍在している限りこのような形の 酸化は避けられないと考えられ、酸化速度は粒界相中に遍在する酸化物の種類、 量及び形態で決定され、Si3N4粉末におけるように、ち密なSi02膜が酸化の進行に 対して保護膜となる効果は小さいと考えられる。 一方、β-sialon焼結体の耐酸化性については、小山ら12,17, Jack15,71, Schlichtingら70, Singhalら72, Lewisら73, 長谷川ら74,75, の報告がある。

小山らはSi3N4とAl203、及びSi3N4、Al203とAlNから得たB-sialon焼結体の耐 酸化性がMg0を焼結助剤としたSi3N4焼結体より優れていることを示し、その理由 として、Si3N4が固溶体となったこと、及び、cristobalite及びmulliteからなる 酸化膜の特性が、cristobalite及びエンスタタイト(enstatite:MgSiOa)等のマ グネシウムシリケートからなる酸化膜とは異なることをあげている。Jackは、 β -sialonの酸化膜中に生成するmulliteが酸化膜の保護膜としての効果を高めて いるためとしている。Schlichtingらは、β-sialon焼結体とMg0及びLa203を添加 したSi₃N₄焼結体の耐酸化性を比較し、β-sialon焼結体で生成する酸化膜中では、 0原子はcristobalite及びmulliteの結晶を通過できず、ガラス化したSi04ネット ワーク中だけを通過して酸化が進むが、Mg0及びLa203を添加したSi3N4焼結体では、 Mg及びLaが酸化膜中に濃縮されシリケートを生成することによってSiO4ネットワ ークを拡大し、0原子の通過を容易にするために耐酸化性が低くなるとしている。 SinghalらはSi₃N₄及びAl₂O₃から得たβ-sialon焼結体を酸化し、酸化生成物はガ ラス及びmulliteであったこと、MgOを添加したSi3N4焼結体と同様に、粒界相中の 不純物が酸化膜中に濃縮されるが、焼結体の耐酸化性はSiaNa焼結体より優れてい ることを示している。Lewisらは、2=1組成のβ-sialon及びY203を添加した sialonの酸化特性を調べ、次のことを報告している。(1)β-sialonの酸化膜は表 面に近い部分は、AI及び不純物の金属元素が濃縮された層、基質に近い部分はほ ぼSiO2からなる層、の2層からなるち密なものであった。(2)酸化膜を研磨した後、 再度酸化した試片では、不純物の拡散が減少し、酸化増量は始めに比べて減少し た。(3) β -sialonの酸化増量は Y_20_3 を添加したsialonより小さかった。(4) Y_20_3 を 添加したsialonでは、粒界相中に遍在するY203が酸化膜中に拡散、濃縮されシリ ケートとして結晶化することによって多孔質な酸化膜を形成し、耐酸化性を低下 させる。長谷川らはz=1~4のβ-sialon焼結体を乾燥02中、1200及び1300℃で最長 720時間酸化し、次のことを示している。(1)酸化成生物はいずれもcristobalite 及びmulliteであったが、z値が大きくなるのにともなってmulliteの生成量が増加 した。(2)酸化にともなう重量増加はz値が大きくなるのにともなって減少したが、 酸化膜厚は逆に増加した。(3)酸化膜は、2値が増加するのにともなってち密なも

-14-

のから結晶相を多く含む多孔質なものへと変化する傾向が見られた。(4) β -sialon焼結体の耐酸化性は酸化増量、酸化膜厚いずれの点でもMgOあるいはY2O3及 びAl2O3を焼結助剤とするSi3N4焼結体より優れていた。(5)粒界相中の不純物が酸 化膜中へ集積され、cristobaliteのガラス化及びmulliteの生成に影響する。

いずれにしても、 β -sialon焼結体においては、主にcristobalite及びmullite からなるち密な酸化膜を形成し、粉末における場合とほぼ同じ機構で酸化が進行 していると考えられる。また、 β -sialon焼結体の耐酸化性がSi₃N4焼結体に比べ て優れているのは、生成する酸化膜の保護膜としての効果がより大きいことによ ると考えられる。

1.2.2で述べたように、 β -sialon焼結体では焼結時に生成した液相が最終的に は大部分 β -sialon結晶粒中へ固溶し、少量のX相が粒界相として存在する^{24)、} ^{25)、30)、31)}だけであり、また、X相も基本的にはsialon組成からなる結晶相であ ることから β -sialon結晶粒と粒界相の特性の差は小さいと考えられる。上記のよ うにSi₃N₄焼結体においては、酸化は粒界相中に遍在する金属イオン、特に焼結助 剤として添加された酸化物の酸化膜中への拡散及び濃縮が大きく関与しているが、 β -sialon焼結体においては、Singhalら及び長谷川らが示したように、金属イオ ンの拡散は不純物として存在する金属元素に限られている。これらのことから、 β -sialon焼結体の優れた耐酸化性は、Si₃N₄焼結体のような焼結助剤として添加 されたMg0あるいはY₂O₃等の異種の酸化物が遍在した粒界相を持たないものである こと、に起因すると言える。

しかし、β-sialon焼結体中には原料粉末の混合不均一に起因すると考えられる 粗大な欠陥、即ち、未焼結部分や空孔の多い部分あるいは二次粒成長した粗大粒 子の集合部分が多く存在しており^{30)、31)、47)}、このような不均質部分で局部的に 酸化が進行することによって試片表面に孔食される部分や気孔を生じ、焼結体の 耐酸化性を低下させていると考えられる⁷⁵⁾。上記のように、β-sialon焼結体は 本質的に耐酸化性に優れた材料であると考えられることから、この点を改善する ことができれば更に優れた耐酸化性を実現できる可能性がある。 1.2.3.3 耐食性

β-sialon焼結体は、上記のように、Si-Al-O-N系のみからなる優れた化学結合 系から成っており、本来耐食性に優れた材料であると考えられる。

 β -sialon焼結体はアルミニウム、鉄、銅等の溶融金属に対する耐食性が優れて おり^{15)、71)}、特に鉄に対する耐食性が優れていることから、鉄鋼用耐火物として の実用化が有望視されている。 β -sialon焼結体の溶鉄に対する耐食性については、 前田ら⁷⁶⁾が溶鋼について、寺尾ら⁷⁷⁾が溶融したステンレス鋼について調べた報 告があり、いずれもSi₃N₄焼結体より優れた耐食性を持っていることを示している。 その理由として、彼らは、 β -sialonがSi₃N₄にAI及び0が固溶した固溶体であるこ と、及び鉄との反応で焼結体表面に生成するAl₂O₃が保護膜の作用を持つこと、を 上げている。1.1で述べたように、高温構造材料として実用化が期待されているの はSi₃N₄、SiC及びsialon焼結体であるが、SiC焼結体はSi₃N₄焼結体に比べて溶鉄 に対する耐食性が労っている⁷⁸⁾ことから、これらの内で最も優れているのは β sialon焼結体である。更に、鉄鋼用耐火物として使用される場合には、溶融した 鉄に対する耐食性に加えて、スラグに対する耐食性も要求されるが、前田ら⁷⁹⁾は β -sialon焼結体のスラグに対する耐食性を調べ、Al₂O₃焼結体より優れているこ とを報告している。これらのことから、 β -sialon焼結体は溶融金属、特に鉄鋼用 耐火物として極めて優れた特性を持っていると言える。

セラミック材料を各種のボンプ、バルプ、メカニカルシール等の部材として使用する際には、各種の薬品に対する耐食性が要求される。β-sialon焼結体の薬品に対する耐食性については報告が少なく、詳細は明確ではないが、1100℃におけるNa2CO3およびNaClに対する耐食性が、Cr合金及びSi3N4焼結体に比べて優れていることが示されている⁸⁰⁾。

セラミック材料をガスタービン部材として使用する際には、高温高速で、かつ 酸化性の燃焼ガスに曝されることから、高温高速の燃焼ガスに対する耐食性が優 れていることはガスタービン部材としての必要条件である。現在、ガスタービン 部材として、一般的に最も有望とされているのは、Si₃N₄及びSiC焼結体である³)。 阿部ら⁸¹)はY₂O₃及びAl₂O₃を添加したSi₃N₄、AINを添加したSiC、B及びCを添加し たSiC及びz=1組成のβ-sialon焼結体を約1500℃、ガス流速約200m/secのガス中に 最長173時間曝露した結果、Si₃N₄焼結体は短時間の内に原形を留めなくなるのに

-16-

対して、 β -sialon及びSiC焼結体は表面粗さが静的な酸化試験より大きくなるの みであることを示している。これは β -sialon及びSiC焼結体がSi₃N₄焼結体に比べ て遙かに優れた高温高速ガスに対する耐食性を持っていることを示している。し かし、彼らは β -sialon焼結体においては、試片表面に孔食を生じ、強度が低下す ることを示している。1.2.3.2で述べたように、 β -sialon焼結体では粗大な不均 質部分で局部的に酸化が進行すると考えられ、阿部らが示した孔食にともなう強 度の低下も、この不均質部分の局部的な腐食が原因であると考えられる。

β-sialon焼結体は、それを構成する化学結合系から本来耐食性に優れた材料で あると考えられ、実際、上記のように優れた耐食性を持っている。しかし、先に 述べたように、これまで得られているβ-sialon焼結体中には空孔、粗大粒子の集 合部分等の不均質部分が多く、このような不均質部分が局部的に腐食されること によって耐食性が低く評価されている可能性がある。特に、耐食試験後の焼結体 強度の低下⁸¹)は、不均質部分で局部的に腐食が進行し、その部分が破壊発生源と なって起こっていることが考えられる。したがって、焼結体組織が改善されれば、 更に優れた耐食性を実現できる可能性がある。

以上のように、 β -sialon焼結体は、現在、高温構造材料として市販されている Si₃N₄焼結体に比べて、高温強度、耐酸化、耐食性に優れている。また、同じく市 販されているSiC焼結体に比べても、溶融金属、特に鉄に対する耐食性⁷⁸⁹ や、低 い熱伝導率にともなう断熱性^{41,80}⁹ 等に優れており、高温構造材料としては極め て有用な材料である。更に、 β -sialon焼結体は耐摩耗性やクリープ特性にも優れ ており^{121,151,171}、その優れた耐酸化、耐食性とあいまって、高温で使用される もの以外の構造材料としても有用な材料であると言える。

しかし、 β -sialon焼結体の強度は30~70kg/mm²と、Mg0やAl₂0₃及びY₂0₃を焼結 助剤としたSi₃N₄焼結体の80~120^{44)、49)-57)、あるいはB及びCを焼結助剤とした SiC焼結体の60~90kgf/mm² ⁸²⁾に比べて低く、高温構造材料として実用化するた めには、その強度特性を、他の優れた特性を損なうことなく改善することが必要 である。} 1.2.4 Y203、MgO等を添加したsialon焼結体

Si-A1-0-N系にY₂0₃、Mg0、Li₂0等の酸化物を添加しても β 型^{15)、71)、83)}、 α 型 ⁸⁵⁾⁻⁹³⁾Si₃N₄構造を持つ固溶体を生成することが示され、これらもsialonと称さ れるようになった。更に、Y₂0₃等を添加したsialon焼結体の強度は、50~100kgf /mm²とSi-A1-0-N系のみからなる β -sialonに比べて高く^{84)、94)-101)、常圧焼結 が容易であったため、Si-A1-0-N系のみからなる β -sialonより早く実用化され、 市販された^{95)、96)}。このため、単に常圧焼結sialonと言う場合、多くはY₂0₃等を 添加したsialonを指し、sialonの特性を評価する際にもこれらをもってsialonを 代表するものとして理解されるに至った^{95)、97)、98)、102)-104)。}}

しかし、これらの添加物を加えたsialon焼結体では、添加物の一部はSi₃N₄中に 固溶するものの、大部分は粒界に残留し、Al₂O₃及びSi₃N₄表面のSiO₂とともに多 量の非晶質相を形成する^{91)、99)、101)、105)-108)。したがって、これらの焼結体 は本質的にはsialon結晶粒と粒界の非晶質相からなる複合体であると考えられる。 また、Y及びAlに富む非晶質の粒界相とsialon結晶粒からなる微構造は、Y₂O₃及び Al₂O₃等を焼結助剤としたSi₃N₄焼結体で報告されているものとほぼ同じである $10^{9)-112}$ 。一方、Si-Al-O-N系のみの β -sialon焼結体では、極めて少量の粒界相 しか含まず、かつその粒界相も基本的にはsialon組成からなっている^{24)、30)、 $3^{3),73),113}$ ので、上記の添加物を加えたsialon焼結体とは異なっている。}}

この粒界相の差は、典型的に破断面の差となって現れる。図1-4にY₂0₃及び Al₂0₃を焼結助剤としたSi₃N₄焼結体及びY₂0₃を添加したsialon焼結体の破断面の 走査型電子顕微鏡写真を示した。結晶粒の大きさに違いはあるものの、いずれの 焼結体でもほとんどの部分で粒界破壊が起こっている。このことは結晶粒と粒界 相の間で強度、ヤング率等の特性が異なるため、破壊に際して亀裂が粒界を選択 的に通過したことを示している。しかし、Si-Al-O-N系のみからなる β -sialon焼 結体では粒内破壊が支配的であり^{24)、30)、31)、34)、114)、この破壊様式は、粒界 相をほとんど含まない、助剤無添加の反応焼結Si₃N₄、CVD(化学蒸着:Chemical Vapor Deposition)Si₃N₄¹¹⁵⁾あるいはHIP(熱間静水圧焼結:Hot Isostatic Pressing)Si₃N₄焼結体^{116)、117)}とほぼ同じである。}



図1-4 Si₃N₄及びY₂O₃を添加したβ-sialon焼結体の 破断面の走査型電子顕微鏡写真 (a):Si₃N₄、(b):Y₂O₃を添加したβ-sialon

この粒界相の違いは焼結体の高温特性に影響を及ぼす。図1-5に各種sialon、 Y203及びA1203等を焼結助剤としたSi3N4、焼結助剤無添加のSi3N4焼結体の曲げ強 度と温度の関係を示した。Si-A1-0-N系のみからなるsialon及び助剤無添加の Si3N4焼結体では、高温まで強度は低下しないのに対し、Y203、Mg0等を添加した sialon及びMg0、Y203等を助剤とするSi3N4焼結体では、室温強度は高いものの、 約1000℃から強度低下が始まり、1400℃では室温強度の50%以下に低下する。この 高温における強度の低下は、いずれも高温における粒界相の軟化によって、ゆっ くりした亀裂成長が起こることによる^{501,521,561,571,941,1181}。

Lewisら⁷³)はY₂O₃を添加したsialon焼結体の酸化試験を行い、粒界相中のY₂O₃ が酸化膜中に濃縮され、シリケートとして結晶化することによって酸化膜が多孔 質となり、耐酸化性が低下することを示している。この酸化における粒界相中の 金属イオンの挙動は、1.2.3.2で述べたMgO等を焼結助剤としたSi₃N₄焼結体⁶⁰⁾⁻ ⁶⁹⁾と同様であると考えられ、Y₂O₃やMgOが濃縮された粒界相を持つかぎり、この 原因による耐酸化性の低下は避けられないと考えられる。



図1-5 各種sialon及びSi3N4焼結体の高温強度

-20-

これらの結果は、いずれも、粒界相中に濃縮された金属酸化物が焼結体の高温 特性に悪影響を及ぼしていることを示している。また、Y203、Mg0等を添加した sialon及びSi3N4焼結体においては、高温特性は、結晶粒がSi2N4であるかsialon であるかの違いよりも、Y203、Mg0等の酸化物が濃縮された粒界相を持つことによ り大きく影響されていると言え、Y203、Mg0等を添加したsialon焼結体は、Si-Al-O-N系のみからなるsialon焼結体よりもむしろSi3N4焼結体に近いと言える。し たがって、sialon本来の特性をより顕著に示すのはSi-Al-O-N系のみからなる sialon焼結体で、Y203、Mg0等を添加したsialon焼結体とは異なるものとして理解 する必要がある。

1.2.5 本論文中の表記について

1.2.1で述べたように、Si-Al-O-N系には多くの固溶体が存在し、β-sialonを除 いて、それらの組成や構造についてはいまだ確定されていないものもある。例え ば、Si2N20中へAl2O3が固溶したO'sialonの組成には、表1-4に示したように、多 くの報告があり、いまだ確定されたとはいえない。また、表1-5に示したように、 X相については多くの組成が示されており、その構造についても不明な点が多い。 そこで本論文中では、O'sialonの組成についてはSekerciogluら¹²⁰⁾の結果を、 X相の組成についてはInomataら¹²⁴⁾の結果を、その他については、Jackの結果 ¹⁵⁾を用いた。これらの結果にもとずいて作製したSi3N4-Al2O3-SiO2-AlN系状態図 を図1-6に示した。以下の結果の解析は、この状態図にもとづいて行った。

1.2.4で述べたように、Si-Al-O-N系にY203、Mg0等を添加した場合もそれらを慣 習的にsialonと呼んでいるのが現状であり、多少の混乱が見られる。また、Y203、 Mg0等を添加した場合、粒界相の違いによって焼結体特性は大きく異なることから、 sialonと呼ばれていることだけでそれらを同一視することは誤った理解を招くお それがある。そこで本論文中では、単にsialon、 β -sialonあるいは0'sialon等と 記した場合は、Si-Al-O-N系のみからなるsialonを示し、Y203等を添加したものに ついては、そのつど「Y203等を添加したsialon」と記した。

文 献	x (Siz-xAlxO1+xN2-x)	温度 (℃)
14)	<0.1	1760
15)	0.6	1750
119)	0.16	1750
120)	0.4	1750
121)	0.05	1800
122)	0.4	1760
123)	0.2	1800

表1-4 これまでに報告された0'sialonの組成

表1-5 これまでに報告されたX相の組成

文 献	組 成
11)	SieAleO9N3
14)	Si4A14011N2
15)	SIA102N
119)	Si12Al18039N8
124)	Si6A17018N3



図1-6 本論文中で用いたSi3N4-Si02-Al2O3-AlN系状態図

1.3 本研究の目的と概要

β-sialon焼結体は、1.2.3で述べたように、高温における強度低下が小さく、 耐酸化性、溶融金属に対する耐食性等の特性に優れていることから、ガスタービ ン、熱交換器、鉄鋼用高級耐熱部材等の高温構造材料として実用化が望まれてい る。高温構造材料としてのセラミックスに要求される特性は、耐酸化性、耐食性、 耐熱衝撃性等であるが、その中でも最も重要と考えられるのは機械的及び熱応力 に耐えるための高い強度であり、また、高強度化による信頼性の確保であると考 えられる。しかし、β-sialon焼結体の強度は30~70kgf/mm²と、Mg0やAl₂0₃及び Y₂0₃を焼結助剤としたSi₃N₄焼結体の80~120、あるいはB及びCを焼結助剤とした SiC焼結体の60~90kgf/mm²に比べて低く、高温構造材料として実用化されるには、 その強度特性を改善することが不可欠な課題である。先に述べたように、βsialon焼結体の優れた高温強度、耐酸化性、耐食性等は、Si-Al-O-N系の化学結合 と粒界相の性質に起因すると考えられることから、Y₂0₃、Mg0等を添加することな しにその強度特性を改善することができれば、Si₃N₄およびSiC焼結体と同等の、 あるいはそれら以上に優れた高温構造材料と成りうる可能性がある。

本研究は、β-sialon焼結体の強度特性をその優れた耐酸化性、耐食性等の特性 を損なうことなく改善し、高温構造材料として実用化しうる焼結体を得る方法を 開発することを目的として行った。

構成は7章から成り、各章の概要は次の通りである。

第1章では、sialon焼結体研究の概観と本研究の目的及び概要について述べた。 第2章では、SiaN4、Al203及びAINの各粉末を用いてz=1、z=3及びそれらの近傍 の組成を持つ焼結体を製造し、強度特性を調べた。それらの試料では破壊発生源 はいずれも焼結体中の不均質部分で、この点を改善することによって焼結体の強 度を増加させることができる可能性があることがわかった。不均質部分を減少さ せ焼結体強度を増加させるために、原料粉末の混合時間を変えて焼結体を製造し、 その強度に及ぼす影響を調べた。また、焼結中の液相の生成に最も大きく関与し、 不均質部分の生成に最も大きく影響すると思われるAl203の種類を変えて焼結体を 製造し、その強度に及ぼす影響を調べた。その結果、これらの焼結体においても 強度の増加は見られず、粉末同士を混合して焼結体を得る方法では、破壊発生源 となるような不均質部分の生成を抑え、強度を増加させることは困難であること がわかった。

第3章では、可溶性のAl203源であるアルミニウムアルコキシドとしてアルミニ ウムイソプロボキシド(Al(0i-Pr)3)を選び、Si3N4粉末をAl(0i-Pr)3溶液中で混合 することによって得られる、Si3N4粉末の均一分散の効果及びそれを利用した Si3N4-Al203複合粉末の製造について調べた。

n-ヘキサン(n-CeH14)中にSi3N4粉末を分散させた場合、Si3N4粉末が凝集した状態となり、均一に分散した懸濁液は得られなかった。これは、Si3N4粉末表面がシラノール基(-Si-OH)で覆われているため、n-CeH14のような非極性溶媒に分散しにくいことによる。Si3N4粉末をA1(Oi-Pr)3/n-CeH14溶液と混合した場合、n-CeH14のみの場合に比べて遙かに優れた分散性を示した。これは、A1(Oi-Pr)3がSi3N4表面の-Si-OHと反応して-Si-O-A1-(Oi-Pr)nのような層を形成してSi3N4表面を親油化し、CeH14中へのSi3N4粒子の分散を促進したためである。

Si₃N₄粉末とAl(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄溶液の混合物を噴霧乾燥後、仮焼した粉末の等 電点のpHは約8.2で、γ-Al₂O₃のそれと等しかった。また、この粉末のX線光電子 スペクトルを測定した結果、Si₃N₄粉末で見られたSi及びNのビークが見られず、 Al及び0のビークが見られた。これらのことから、Si₃N₄粉末とAl(0i-Pr)₃溶液の 混合物を噴霧乾燥後仮焼することによって、Si₃N₄粒子をAl₂O₃で覆った複合粉末 が得られることがわかった。

第4章では、Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末を用いて β -sialonの焼結実験を行い、反応 過程、生成相の変化等を調べた。

Si₃N₄粉末とA1(0i-Pr)₃溶液を混合、加水分解、解膠後仮焼して2=0.25~2組成 のSi₃N₄-A1₂O₃複合粉末を製造し、これらをホットプレスして焼結体を製造した。 2=0.5~2組成で3.10~3.11g/cm³のち密な焼結体が得られた。これらの焼結体では、 Si₃N₄及びA1₂O₃の粉末同士を混合して得た焼結体と比べて、生成相が異なってお り、Si₃N₄-SiO₂-A1₂O₃-A1N 系状態図から予想される結晶相と等しかった。これは 複合粉末の方が粉末同士を混合した場合よりSi₃N₄とA1₂O₃の分布が均一であった ことによる。複合粉末を用いた2=0.5~1の焼結体では、粉末同士を混合して得た 焼結体で見られた、粗大粒子の集合部分等の欠陥が見られず、均質な組織を持つ ものであることがわかった。複合粉末の組成としては、 β -sialon及び少量の O'sialonからなるち密な焼結体が得られた2=0.5が望ましいと考えられる。

-25-

I:Si₃N₄粉末とA1(0i-Pr)₃溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼、II:Si₃N₄粉末とA1-(0i-Pr)₃溶液を混合、加水分解、解膠、噴霧乾燥後仮焼、II:A1(0i-Pr)₃を加水 分解、解膠して得た水酸化アルミニウムゾル水溶液とSi₃N₄粉末を混合、噴霧乾燥 後仮焼することにより、2=0.5組成のSi₃N₄-A1₂0₃複合粉末を製造し、それらを用 いてホットプレス法で焼結体を製造した。得られた焼結体の嵩密度、生成相、組 織を調べた。I及びIIの複合粉末から得た焼結体の嵩密度は約3.14g/cm³、IIIの複 合粉末から得た焼結体は約3.12g/cm³で、噴霧乾燥法によって複合粉末を得ること により焼結体の密度は増加した。いずれの焼結体も β -sialonと少量の0'sialonか らなっていたが、IIIの複合粉末から得た焼結体では0'sialonが他よりやや多かっ た。これは水中でSi₃N₄粉末を混合したことによって、Si₃N₄が加水分解を受け、 組成がSi02側にずれたことによる。また、この0'sialonの生成によって、焼結体 の密度がやや小さくなったと考えられる。いずれの焼結体も0.5~1 μ mの β sialonと少量の粒界相からなる均質な組織を持っていた。IIIの複合粉末から得た 焼結体では0'sialonと思われる板状粒子が見られたが、その大きさは2~5 μ mで、 分布も均一であり、焼結体全体としては均質な組織を持っていると考えられる。

第5章では、複合粉末を用いて得た焼結体の曲げ強度を調べた。z=0.25~2組成 の複合粉末を用いた焼結体では、β-sialon及び0'sialonのみから成るz=0.5組成 の強度が最も高かった。I及び II の複合粉末から得た焼結体では約90kgf/mm²の強 度値を示し、粉末同士を混合して得た焼結体の約50kgf/mm²に比べて増加した。 0'sialonの生成量が増加した、III の複合粉末から得た焼結体でも約80kgf/mm²の強 度値を示し、この方法でも高強度の焼結体が得られることがわかった。これらの 強度の増加は、焼結体組織の均質化によるもので、破壊発生源はいずれも表面の 加工傷であった。

均質な組織を持つ焼結体の強度は試験片表面の加工傷の影響を大きく受けることから、試験片に再加熱処理を施し、更に強度の増加を図った。 I の複合粉末を用いて得た焼結体の曲げ試片を、空気中で1200℃、1~10時間再加熱処理することによって、強度を約150kgf/mm²まで増加させることに成功した。

第6章ではSi₃N₄-Al₂O₃複合粉末を用いて得た β -sialon焼結体の耐酸化性を Y₂O₃を添加したsialon、Y₂O₃及びAl₂O₃を焼結助剤としたSi₃N₄焼結体と比較して 調べた。その結果、 β -sialon焼結体の耐酸化性は、酸化膜の性状、酸化膜厚、酸

-26-

化による重量増加、酸化による強度の低下のいずれの点でもY2O3を添加した sialon及びSi3N4焼結体より優れていることを示した。β-sialon焼結体の高温高 速ガスに対する耐食性を、ガスタービン部材等に最も一般的に考えられている Y2O3及びAl2O3を焼結助剤としたSi3N4及びB及びCを焼結助剤としたSiC焼結体と比 較して調べ、これらより表面の酸化膜の性状及び平滑さが優れていることを示し、 高温構造材料としてより有用であることを明らかにした。

第7章では以上の結果を総括し、結論とした。

第2章 Si₃N₄、Al₂O₃及びAlN粉末を出発原料とするβ-sialon焼結体 2.1 緒言

β-sialonは、β-Si₃N₄のSiにAlが、NにOが置換した固溶体で、Si_{6-z}Al_zO_z-N_{8-z}と示され、Al及びOの固溶量は式中のz値でO~4.2の範囲にある¹⁾。

1.2.3.1で述べたように、これまで報告されている β -sialon焼結体の強度はい ずれも30~70kgf/mm²で、充分とは言えない²⁾⁻¹¹⁾。しかし、 β -sialon焼結体は、 室温強度は、Y₂0₃やMg0を添加したSi₃N₄焼結体^{5)、12)-20)}に比べて低いものの、 1200℃まで強度低下がなく、それ以上の温度でも強度の低下は小さいことから、 高温構造材料として優れた特性を持っていると言える。 β -sialonはSi-Al-O-N系 のみからなる優れた化学結合系を持っており、粒界相も基本的にはsialonからな ることから、高い高温強度はその化学結合の高温での安定性に起因すると考えら れ、室温強度を増加させることができれば、高温までその強度レベルを維持でき ると考えられる。したがって、 β -sialon焼結体の室温強度特性を改善することが できれば、実用上より有用な材料となる。

1.2.4で述べたように、 β -sialon焼結体の強度を増加させるためにY₂O₃等を添 加して α -²¹⁾⁻²³)及び β -sialon²⁴⁾⁻³²)焼結体を製造する試みが行われているが、 室温強度は増加するものの、Si₃N₄焼結体と同様、高温における強度の低下が大き く、 β -sialonが本来持つ優れた特性を実現しているとは言えない。したがって、 β -sialon焼結体の強度を増加させるためには、Si-Al-O-N系が本来持つ特性を実 現することが必要であると考えられる。

β-sialon焼結体の強度は、粒界相を含めた焼結体の組成の影響を受ける。 Mitomoら^{6)、7)}は、Si/Al比がz=2組成のβ-sialon焼結体について、種々の0量の焼 結体を製造して強度を調べ、β-sialon単相組成では室温から1400℃まで約40kgf /mm²の強度を示すのに対し、0の多い組成では室温強度はやや増加するが高温にお ける強度は低下することを示し、0の多い組成では粒界にX相が残留し、高温でそ れが軟化することが強度低下の原因であるとしている。したがって強度特性の優 れたβ-sialon焼結体を得るためには、ち密になるかぎり単相に近い焼結体を得る ことが望ましい。しかし、その他に組成と強度との関係を調べた報告は少なく、 不明な点が多い。Mitomoら⁷⁾はz=3及び1.5組成の常圧焼結体の強度を測定してい るが、いずれもフルデンスの焼結体ではなく、また実験した組成も各1種類であ ることから統一的な見解を得るにいたっていない。梅林³³はz=1、2及び3の β -sialon焼結体の強度について、z値が小さくなるほど強度は増加することを示しているが、組成のずれや第2相の影響等については明らかでない。したがって、 β -sialon焼結体の強度特性を改善するためには、強度に及ぼす組成の影響を明確にする必要がある。

本章では、α-Si₃N₄、α-Al₂O₃及びAIN粉末を出発原料として、z=3及び1近傍の 組成の焼結体を製造し、焼結体強度に及ぼす組成の影響を調べた結果について述 べる。

β-sialon焼結体の強度は、その組織、特に空孔あるいは粗大粒子の集合部分等 の粗大な不均質部分が破壊発生源となる^{61、71、101}ことによる影響を大きく受ける。 したがって、このような不均質部分を含まない焼結体が得られれば、その強度は 従来のβ-sialon焼結体に比べて増加すると考えられる。

β-sialonの焼結では、Si₃N₄とAl₂O₃が反応してX相を生成し、X相が融解した液 相を介してβ-sialonの生成及び焼結が進行する³⁴⁾⁻³⁹⁾ことから、空孔や粗大粒 子の集合部分はこの液相の分布の不均一に起因すると考えられる。即ち、液相の 不足した部分では空孔や未反応の部分を生じ、液相の過剰になった部分では、異 常粒成長を起こして粗大粒子の集合部分を生じたと考えられる。したがって、こ れらの不均質部分の生成を防ぐためには、原料粉末中のAl₂O₃の分散を均一にする ことが必要である。

本章では、原料粉末を均一に分散させるために、α-Si₃N₄、α-Al₂O₃及びAlN粉 末を時間をかえてボールミル混合し、混合時間の焼結体強度に及ぼす影響を調べ た結果について述べる。更に、Al₂O₃の種類及び粒径を変えて、β-sialon焼結体 を製造し、その強度に及ぼす影響を調べた結果について述べる。

2.2 実験

2.2.1 z=3近傍の組成を持つβ-sialon焼結体

実験には東芝セラミックス㈱製α-Si₃N₄(平均粒径^a)0.8μm)、同社製AIN(平均 粒径^a)3μm)及び岩谷化学㈱製α-AI₂O₃(RA-40、純度>99.99%、平均粒径^a)0.83 μm)を用いた。表2-1に各原料の化学分析値を、表2-2に各出発原料の混合比及び 組成位置を示した。

 本研究で使用した粉末の平均粒径は、東芝セラミックス㈱製Si3N4及びAIN、 及び、後述の東ソー㈱製Si3N4(TS-7)がF.S.S.S.(Fisher's Sub-Sieve Sizer)に よる平均径、岩谷化学㈱製α-Al203(RA-40)が空気透過法(㈱島津製作所製ミク ロサイザー)による平均径、その他は遠心沈降法による重量平均径(ストークス 径)である。

表2-1 Si3N4、AIN及びAl2O3の化学分析値

粉末	Si	A1	0	N	С	Fe	Ca	Mg
Si3N4	59.2	0.0026	2.27	36.0	1.48	0.007	0.007	0.0024
AIN	0.15	64.6	1.8	31.8	-	0.08	-	-
A1203	0.0021	52.93	47.1	-	-	0.0029	-	

(wt%)

表2-2 Si3N4、AIN及びAl2O3の配合比と組成位置

混合		合比 (wt	()	組成	(equ%)	z値	過剩0量。
試料番号	Si3N4	A1203	AIN	A1	0		(equ%)
3-A	49.22	38.37	12.41	43.43	33.35	3.04	4.3
3-B	49.47	36.04	14.49	43.42	31.37	3.03	2.5
3-C	49.53	35.45	15.02	43.41	30.88	3.03	2.0
3-D	49.66	34.16	16.18	43.41	29.80	3.03	0.9
3-E	49.78	33.09	17.13	43.39	28.91	3.03	0.0
3-F	49.84	32.50	17.66	43.40	28.42	3.03	-0.5

 ・週剰0量はβ-sialon単相からの0含有量のずれを、0equ%で表したもので、

 マイナスは酸素欠損を意味し、所定のβ-sialon単相よりN過剰となる。
これらの各出発原料粉末をボリエチレン容器に秤取し、Al203ボールとともにエ タノール中で3時間混合した。混合にはタープラーミル(タープラー社製)を用いた。 これらの混合比は、Si/Al比をほぼSi6-zAlz0zN8-z中の2=3となるようにして、0量 を2=3単相のβ-sialonからそれぞれ約4.3、2.5、2.0、1.0、0及び-0.5equ%変化さ せたもので、以下各試料を表2-2に示したようにそれぞれ3-A~Fとする。図2-1に 各混合比における組成位置をSi3N4-Si02-Al203-AlN 系状態図上で示した。乾燥後 の混合粉末約15gを内矩30mm角のカーボンダイスを用いて、N2中、1800℃、20MPa の圧力下で1時間ホットプレスし焼結体を製造した。



図2-1 各試料のSi3N4-Si02-Al2O3-AlN系状態図上での組成位置

得られた焼結体を#270のダイヤモンドホイールで平面研削後、アルキメデス法 で嵩密度を測定し、X線回折法で生成相を同定した。焼結体から約4x4x30mmの試片 を切り出し、#600のダイヤモンドホイールで平面研削して約3x3x30mmの試片とし た後、引っ張り面を1µmのAl203で約3分間研磨して曲げ試験に供した。曲げ強度 はスパン19mmの3点曲げ試験機を用い、クロスヘッドスピード0.5mm/minで行った。 測定雰囲気は室温が大気中、1400℃が、50kPaのAr中で、測定本数は各6本である。 焼結体の組織は曲げ強度測定後の試片の一部を研磨し、フッ酸と硝酸の混合液で 70℃、30~40秒間腐食処理を施した後、走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した。曲げ 試験後の破断面を光学顕微鏡及びSEMで観察した。

2.2.2 z=1近傍の組成を持つβ-sialon焼結体

2.2.1と同じ出発原料を用い、Si/AI比をz=1のβ-sialonとほぼ同じになるよう に固定して、0量を変え、2.2.1と同様にして焼結体を製造した。表2-3に各出発原 料の配合比及び組成位置を示した。各配合比は0量をz=1単相のβ-sialonからそれ ぞれ、5.1、3.1、2.6及び1.5equ%0過剰に変化させたもので、以下各試料を表に示 したように1-A~Dとする。図2-2に各混合比における組成位置をSi₃N₄-SiO₂-Al₂O₃-AIN系状態図上で示した。得られた焼結体を、2.2.1と同様にして嵩密度、 生成相、曲げ強度、破断面及び組織を調べた。焼結体の腐食処理はフッ酸と硝酸 の混合液で70℃、5~7分間行った。

	混	合比 (wt%	()	組成((equ%)	z值	過剰0量
試料番号	SiaNa	A1203	AIN	A1	0		(equ%)
1-A	82.59	14.81	2.60	13.33	13.97	1.02	5.1
1-B	83.06	12.11	4.83	13.29	11.98	1.02	3.1
1-C	83.15	11.43	5.42	13.30	11.49	1.02	2.6
1-D	83.40	9.92	6.68	13.29	10.39	1.02	1.5

表2-3 Si3Na、AIN及びAl2O3の配合比と組成位置





2.2.3 出発原料混合時間の影響

出発原料のSi₃N₄粉末は0の含有量が少なく、Cも含まないことから、東ソー㈱製 α-Si₃N₄(TS-7、α率>90%、平均粒径0.6μm)を用いた。その化学分析値は表3-1に 示した。AIN及びAl₂O₃は2.2.1と同じである。各出発原料を2=1.00で過剰0量4.0 equ%になるように配合し、500ccのボリエチレン容器を用い、15mmφのSi₃N₄ボー ル及び110mlのエタノールを加えて、3~168時間、回転数110rpmでボールミル混合 した。乾燥後の混合粉末約16gを内矩30mm角のカーボンダイスを用いて、N₂中、 1850℃、30MPaの圧力下で1時間ホットプレスし焼結体を製造した。得られた焼結 体から2.2.1と同様にして曲げ試片を作製し、スパン20mmの3点曲げ試験機を用い、 クロスヘッドスピード0.5mm/minで室温強度を測定した。曲げ試験後の試片の破断 面を光学顕微鏡で観察した。

2.2.4 原料Al203の影響

実験には粒径の異なるα-A12034種類(岩谷化学㈱製RA-40、昭和軽金属㈱製UA-5055、UA-5155、及びUA-5305)及びγ-A12032種類(昭和軽金属㈱製UA-5605、及び 井原技研貿易(制製S-Powder B)を用いた。表2-4に実験に用いた各A1203粉末の特性 を示した。これらのA1203粉末を用い、2.2.3と同一配合比で72時間ボールミル混 合し、2.2.3と同一条件でホットプレスして焼結体を製造した。2.2.3と同様にし て、得られた焼結体の室温強度を測定し、破断面を観察した。

	試料名	純度	平均粒径	比表面積	化	学分析	値(p	(mq
		(%)	(μm)	(m²/g)	Si	Na	Fe	Mg
α-A1203	RA-40	>99.99	0.83	5.3	20	8	25	4
	UA-5055	99.999	0.55	5	16	24	9	3
	UA-5155	99.999	0.48	15	14	18	14	4
	UA-5305	99.999	0.60	30	16	19	10	4
7-A1203	UA-5605	99.999	1.2	60	10	4	6	1
	S-Powder B	99.8	<0.02	100	30	<100	<15	<3

表2-4 Al203 粉末の特性及び化学分析値

2.3 結果及び考察

2.3.1 z=3近傍の組成を持つβ-sialon焼結体

表2-5に各焼結体の嵩密度、X線回折により同定した生成相及び強度を示した。 出発原料の組成が、3-AからFへと β -sialon単相より0過剰組成からN過剰組成に移 るとち密化が遅れる傾向があるが、1800℃、1時間ホットプレス後の焼結体の嵩密 度は、ほぼ3.07g/cm³となり、組成による差は見られなかった。各焼結体中の生成 相は3-A及び3-Bが β -sialon及び少量のX相、3-C及び3-Dが β -sialon単相、3-E及 び3-Fが β -sialon及び少量の15Rsialonであった。2=3単相組成の焼結体であるは ずの3-EでAINに近い組成の15Rsialonの生成が見られたが、これは、AINの平均粒 径が他の粉末に比べて大きく、また添加量は少ないことから、その分散は必ずし も均一ではないと考えられ、局部的にAINが集合した部分で15Rsialonが生成した ことによると考えられる。3-Aの室温強度は26.0kgf/mm²であった。組成がN側に移 るにつれて強度は、3-Bで32.5、3-Dで30.5、3-Fで34.5kgf/mm²となり、第2相とし てX相を含む焼結体より15Rsialonを含む焼結体の方が高い強度を示した。3-Aの 1400℃における強度は25.7kgf/mm²、3-Fの1400℃における強度は31.0kgf/mm²で、 それぞれ室温強度の98.7及び90.6%であり、高温における強度の低下は小さかった。

表2-5 各焼結体の嵩密度、生成相及び強度

試料番号	嵩密度 (g/cm ³)	生成相	曲げ強度 室温	(kgf/mm²) 1400℃
3-A	3.07	β + X	26.0	25.7
3-B	3.07	β + X	32.5	-
3-C	3.08	β	-	-
3-D	3.07	β	30.5	
3-E	3.00	β + 15R	-	-
3-F	3.08	β + 15R	34.3	31.0

β : β-sialon X : X相 15R : 15Rsialon 図2-3に焼結体の組織を示した。3-A及び3-Bでは2~5 μ mの β -sialon結晶粒の粒間にX相と思われる第2相が見られた。出発原料組成がN側に移るに従って粒間の第2相は減少し、3-C及び3-Dで粒間相の見られない焼結体が得られた。3-E及び3-Fでは β -sialon結晶粒の他に、図中矢印で示したような、15Rsialonと思われる比較的細かい粒子が見られた。



図2-3 焼結体の組織 (a):3-A、(b):3-B、(c):3-D、(d):3-F

図2-4に脆性材料の曲げ試験後の破断面を模式図で示した。破断は試片の表面あ るいは内部に存在する破壊発生源から起こり、破断面には、破壊発生源、その周 辺に平坦なミラーと呼ばれる部分、その外側に細かい凹凸のあるミストと呼ばれ る部分、更にその外側にハックルと呼ばれる凹凸の激しい部分が見られる。ミラ ー部分の径(R)は、試片の強度(σ)と

σ•R1/2 = 一定

の関係にあり、強度が増加すると小さくなる。また、これらの各部分の区別は、 試片の強度が小さくなると明瞭でなくなり、全体的に平坦な外観を持つ破断面と なる⁴⁰⁾。



図2-4 破断面の模式図 (a):破壊発生源、(b):ミラー、(c):ミスト、(d):ハックル 図2-5に3-A及び3-Fの典型的な破断面の光学顕微鏡写真を示した。いずれの試片 でも黒色斑点状の粗大な不均質部分を破壊発生源とし、図2-4に示したような、ミ ラー、ミスト及びハックルの各部分が見られた。図2-6に破壊発生源のSEM写真を 示した。破壊発生源の黒色斑点部分はいずれも、図に示したような、異常粒成長 した粗大粒子の集合部分であった。図2-7に3-A及び3-Fの室温及び1400℃における 破断面のSEM写真を示した。いずれの場合も主に結晶粒内を通って破断していたが、 N過剰組成の焼結体よりは0過剰組成の焼結体のほうに、室温における破面よりは 1400℃における破面のほうにより多くの結晶粒界を通って破断した部分が見られ た。特に1400℃における破断面では、粒界を通って破断した部分は焼結体中に点 在し、黒色斑点部分に対応しているようであった。

以上のような結果から、2=3近傍の組成を持つ焼結体の組成と強度については、 次のことが考えられる。

X相の組成については1.2.5で述べたように、いまだその正確な組成は決定され ていないが、いずれにしてもAI及び0に富む化合物で、1750℃以下の融点を持ち、 焼結温度では液相となっている^{11,35)-37),41)-44)}。したがって、出発原料中の Al₂0₃の分布が不均一で、その量が局部的に多くなった部分では、他の部分に比べ てより多くの液相(X相)を生成すると考えられる。このような局部的に液相の多く なった部分で異常粒成長が起こり、破壊発生源となるような不均質部分を生じた と考えられる。0過剰組成では、出発原料中のAl₂0₃の量が多いために、この傾向 が著しく、破壊発生源となった不均質部分以外にも、焼結体中に強度の弱い部分 を多く含むことになり、焼結体強度は低くなったと考えられる。0過剰量が少なく なるのにともなって、このような不均質部分の量が相対的に減少し、焼結体強度 は増加したと考えられる。しかし、焼結体強度そのものは、破壊発生源となる一 個の不均質部分によって決定され、マトリックスの組織や少量存在する第2相の影 響は小さかったと考えられる。したがって、強度特性の優れたβ-sialon焼結体を 製造するためには、液相、即ちX相の生成量をなるべく少なくする必要があると言 える。

-38-



図2-5 破壊発生源の光学顕微鏡写真(矢印は破壊発生源を示す) (a):3-A(強度 = 28.8kgf/mm²)、(b):3-F(32.3kgf/mm²)



図2-6 破壊発生源のSEM写真 (a):3-A、(b):3-F



図2-7 破断面のSEM写真

(a):3-A (室温)、(b):3-A (1400℃)、(c):3-F (室温)、
(d):3-F (1400℃)

2.3.2 z=1近傍の組成を持つβ-sialon焼結体

表2-6に各焼結体の嵩密度、生成相及び強度を、図2-8に各焼結体の組織を示し た。焼結体の嵩密度は1-A及び1-Bの焼結体で3.14(相対密度99.7%)、1-Cで3.01 (93.6%)及び1-Dで2.30g/cm³(73.1%)であった。生成相はいずれもβ-sialonのみで、 各焼結体間で差はなかったが、図2-8(a)及び(b)に示したように、1-A及び1-Bの焼 結体では、β-sialon粒界に腐食処理によって生じた空隙が見られ、粒界にガラス 相が存在していたと考えられる。この空隙は1-Aの方が1-Bに比べて多かった。 1-Aには、図に示したような粗大な板状粒子が見られた。1-C及び1-Dでは焼結が不 充分であるために、もともと空孔が存在し、ガラス相の存在は確認できなかった。 これらの焼結体のSi₃N₄-Si₀₂-Al₂O₃-AlN系状態図における結晶相は、β-sialon及 びX相であることから、このガラス相はX相類似の組成を持つものと考えられる。 焼結体の強度は1-Aで33.0、1-Bで55.5、1-Cで36.7、1-Dで22.7kgf/mm2で、1-Bが 極大値を示した。1-C及び1-Dではち密化が不充分で強度が低下したと考えられる。 1-Aは、ち密化は充分であるが、粒界にガラス相を多く含むため、および焼結体中 に板状粒子が存在するために強度が低下したと考えられる。したがって、高強度 の焼結体を得るためには、ち密になるかぎりβ-sialon単相に近い組成であること が望ましいと言える。

表2-6 各焼結体の嵩密度、生成相及び強度

試料番号	a密度 (g/cm ³)	生成相	曲げ強度 室温	(kgf/mm ²) 1400°C
1-A	3.14	β	33.0	41.1
1-B	3.14	ß	55.5	55.2
1-C	3.01	β	36.7	47.9
1-D	2.30	ß	22.7	26.6

 β : β -sialon



図2-8 焼結体の組織 (a):1-A、(b):1-B、(c):1-C、(d):1-D

図2-9に破壊発生源の光学顕微鏡写真を示した。1-Dは強度が低いため破壊発生 源は明確ではなかったが、他の焼結体では何れも50~500 µmの黒色の斑点部分で あった。図2-10にそれらの斑点部分のSEM写真を示した。黒色斑点部分は未焼結部 分(2-10(a))、粗大粒子の集合部分(2-10(b))あるいは空孔(2-10(c))であり、粗大 粒子の集合部分は組成が0過剰になるのにともなって増える傾向があった。これら のことから、0過剰組成では焼結中に局部的に液相の多い部分を生じ、そこで異常 粒成長を起こしたこと、また、逆に0の少ない組成では液相の不足する部分を生じ、 そこが未焼結部分や空孔となったことが推定できる。焼結体の強度はこれらの不 均質部分の影響を最も大きく受け、マトリックスの違いが2次的に作用して1-Bで 極大値を示したと考えられる。したがって、焼結体の強度を増加させるためには、 出発原料の混合分散を均一に行い、焼結中に生成する液相の分布を均一にするこ とが最も重要であると考えられる。



図2-9 破壊発生源の光学顕微鏡写真(矢印は破壊発生源を示す) (a):1-A(強度 = 32.7kgf/mm²)、(b):1-B(52.2kgf/mm²)



図2-10 破壊発生源のSEM写真(a):未焼結部分(1-C)、(b):粗大粒子の集合部分(1-B)、(c):空孔(1-B)

各焼結体の1400℃における強度は、1-Bでほぼ室温強度と等しかったほかはいず れも室温より増加しており、1400℃における強度の低下は無いものと考えられる。 図2-11に1-Bの室温及び1400℃における破断面のSEM写真を示した。いずれもほと んどの部分で粒内破壊をしており、Y203を添加したsialon及びSi3N4焼結体におけ るような、粒界相の軟化による強度低下^{13)、15)、19)、20)、24)、45)、46)}が起こって いないことを示している。また、1400℃においても破壊発生源は黒色斑点部分で あったことから、高温強度を増加させるためにも出発原料の均一な混合分散が必 要であると言える。



図2-11 1-Bの焼結体の破断面のSEM写真 (a):室温、(b):室温(腐食処理後)、(c):1400℃、 (d):1400℃(腐食処理後)

2.3.3 出発原料混合時間の影響

図2-12にボールミル混合時間と焼結体強度の関係を示した。焼結体の平均強度 は混合時間にともなって増加し、3時間混合の約45kgf/mm²から72時間混合の約53 kgf/mm²となったが、168時間では約40kg/mm²に低下した。しかし、これらの焼結 体の最高強度はいずれも約57kgf/mm²で、ほぼ一定であった。破壊発生源はほとん どの試片で粗大な不均質部分であった。



図2-12 ボールミル混合時間と強度

混合時間が3時間から72時間に増加するのにともなって平均強度が増加した原因 は、原料粉末中の粗大な二次粒子がボールミル混合によって粉砕されてゆき、破 壊発生源となる焼結体中の不均質部分がしだいに小さくなってきたことによると 考えられる。168時間混合した焼結体の強度は約40kgf/mm²に低下した。これは、 72時間に比べて168時間混合した場合のSi₃N₄ボールの重量減少が約2倍あることか ら、混合中にボールから内部欠陥となるような破片が混入したことによると考え られるが、他にも、混合中に生成したSi₃N₄及びA1N粉末の新生面に0が吸着して組 成がガラス相の多い側へずれたこと等も考えられ、明確にはできなかった。しか し、いずれにしても、過度に長時間混合することは焼結体強度にとって好ましく ないと言える。いずれの混合時間でも最高強度は約57kgf/mm²でほぼ一定であった。 このことは、焼結体強度がほぼ一定の大きさの内部欠陥によって決定され、ボー ルミルによる混合時間を変えることでは、欠陥をある一定の大きさ以下にするこ とが難しいことを示しており、これ以上強度を増加させることは困難であると言 える。

2.3.4 原料Al203の影響

図2-13に各焼結体の強度を示した。各焼結体の平均強度は、52~55kgf/mm²とほ ぼ一定で、Al₂0₃の結晶形、あるいは平均粒径による差は認められなかった。各焼 結体の最高強度も、約60kgf/mm²でほぼ一定であった。破壊発生源はほとんどの試 片で焼結体内部の不均質部分であったことから、これらの焼結体においても、 2.3.3と同様に、焼結体強度がほぼ同程度の大きさの破壊発生源によって決定され ていると考えられる。即ち、Al₂0₃の平均粒径が小さくなっても粉末中には大きな 二次粒子を含んでおり、ボールミル混合ではそれらを完全に粉砕することはでき ず、焼結体中に破壊発生源となる不均質部分を生じたものと考えられる。

 $\gamma - Al_2 0_3$ は約1200℃でα-Al_2 0_3に変化する⁴⁷)が、この温度はX相が液相となる 温度より低いことから、出発原料中の $\gamma - Al_2 0_3$ は、β-sialonの生成及び焼結の前 にα-Al_2 0_3 に変化してしまうと考えられる。このことがα-及び $\gamma - Al_2 0_3$ を用いて も焼結体強度に変化が見られなかったことの原因と考えられる。



図2-13 Al203の種類と強度

以上の結果から、Al₂0₃粉末をボールミル混合して得た原料粉末を用いたβsialon焼結体では、焼結体中に破壊発生源となる不均質部分を多く含むことから、 高強度の焼結体を得ることは困難であると考えられる。 2.4 第2章のまとめ

α-Si₃N₄、α-Al₂O₃及びAlN粉末を出発原料として、z=3単相から4.3、2.5、
 2.0、1.0、0及び-0.5equ%0量を変化させた組成でβ-sialon焼結体を製造し、その
 曲げ強度、生成相及び組織を調べた。

焼結体の嵩密度はいずれも約3.07g/cm³で各組成間に大きな差はなかった。z=3 単相より0過剰組成の焼結体中の生成相はβ-sialonと少量のX相であったが、過剰 0量が少なくなるのにともなってX相の量は減少し、2.0及び1.0equ%0過剰の組成で はβ-sialon単相となった。さらに0量が少なくなるとβ-sialonの他に少量の 15Rsialonが見られた。焼結体の強度は組成がN側に移るのにともなって増加し、 4.3equ%0過剰組成の約26kgf/mm²から0.5equ%N過剰組成の約35kgf/mm²となった。 このことから焼結体中の第2相としてX相が存在することは、焼結体の強度にとっ て好ましくないと言える。各焼結体の1400℃における強度はいずれも室温強度の 90~95%で高温における強度の低下は少なかった。各焼結体とも破壊の発生源は焼 結体内部の黒色斑点状の不均質部分で、それらはいずれも粗大粒子の集合部分で あった。

z=1単相から5.1、3.1、2.6及び1.5equ%0量を変化させた焼結体では、5.1及び 3.1equ%0過剰の焼結体は充分ち密化したが、その他はち密な焼結体とならなかっ た。焼結体中の結晶相はいずれもβ-sialonであったが、粒界にガラス相が見られ、 その量は0過剰量が増えるのにともなって増加した。焼結体の強度は0過剰量3.1 equ%で極大となり、55.5kgf/mm²の値を示した。いずれの焼結体も1400℃における 強度の低下は見られなかった。破壊発生源は粗大粒子の集合部分、空孔及び未焼 結部分であった。

α-Si₃N₄、α-Al₂O₃及びAlN粉末を3~168時間ボールミル混合し、焼結体を製造 してその強度を調べた。

各焼結体の平均強度は72時間混合時で54kgf/mm²の極大値を示したが、最高強度 は54~59kgf/mm²でほぼ一定であった。これは、強度が破壊発生源となる不均質部 分によって決定され、ボールミル混合時間を変えることによっては、その生成を 防ぐことができなかったことによると考えられる。

α-Al203(平均粒径:0.83、0.55、0.48及び0.6μm)及びγ-Al203(1.2、
 0.01~0.02μm)を用いて、β-sialon焼結体を製造し、強度を調べた。

各焼結体の平均強度は52~55kgf/mm²、最高強度57~63kgf/mm²で各焼結体間に 差は見られなかった。このことも強度が破壊発生源となる特定の不均質部分によ って決定され、A1203の種類及び粒径による影響が小さかったことを示している。

以上の結果から、β-sialon焼結体の強度は、出発原料の混合不均一に起因する 粗大粒子の集合部分、空孔等の欠陥に最も大きく影響され、焼結体組成の影響は 二次的なものであること、また、粉末同士を混合することでは、出発原料の均質 な混合は不充分であり、高強度の焼結体を得ることは困難であることがわかった。 第3章 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドを出発原料とするSi3N4-Al2O3

複合粉末の製造

3.1 緒言

β-sialon焼結体の強度は、Mg0や、Al203及びY203を焼結助剤としたSi3N4焼結 $(4^{1})^{-4}$ 、あるいはY203等を添加したsialon焼結体⁵⁾⁻⁷)と比べて低い。βsialon焼結体の強度が低い最も大きな原因は、第2章で述べたように、焼結体中 に存在する粗大な不均質部分、即ち、粗大粒子の集合部分、未焼結部分あるいは 空孔が破壊の際に発生源となることである。このような不均質部分が生成する原 因は、β-sialon焼結体の出発原料であるSi3N4、Al203及びAlNあるいはSi3N4、 Si02及びAlNの各粉末の混合の不均一によるところが最も大きく、焼結の際、酸化 物の量が局部的に多くなった部分では、生成する液相の量が増えることによって 異常粒成長を起こし、逆に、液相の量が局部的に不足した部分では、未焼結部分 や空孔を生じたと考えられる。Y203等を添加したsialonやSi3N4焼結体の場合と比 べると、焼結中に生成する液相の粘性が低いため、不均質部分の生成が著しくな ると考えられる⁸)。

1.2.2で述べたように、β-sialonの焼結は、概ね

- Si₃N₄、AIN及びAl₂O₃が反応してX相、15Rsialon、z値の大きなβ-sialonを生 成する、
- (2) X相が融解した液相中へSi₃N₄が溶解し、β-sialonとして析出する、
- (3)液相となったX相、15Rsialon、β-sialon及びSi₃N₄が互いに反応して所定の 組成のβ-sialonを生成する、

のような過程を経て進行し、ち密化に対する寄与が最も大きいのは、(2)の融解したX相を介しての溶解析出過程である⁹⁾⁻¹⁴)。また、X相はA1及び0に富む組成を持ち¹⁵⁾⁻¹⁹)、その生成は、sialonの出発原料中の酸化物、即ち、A1203及びSi3N4表面のSi02に大きく依存する^{9)、10)、12})。したがって、均質な組織を持つ強度特性の優れた β -sialon焼結体を得るためには、いかにしてA1203を分散させるかが最も重要となる。しかし、第2章で述べたように、粉末同士を混合したのでは、各出発原料の分散は不充分であり、高強度の焼結体を得ることは困難である。

一方、金属アルコキシドは粉末表面の水酸基などの官能基との反応性に富むこ とから、カップリング剤として広く使用され、粉末の表面処理や分散性の向上に 効果をあげている。角田^{201,211}は、セラミック粉末原料をこれらカップリング剤 で表面処理することによって、焼結助剤の添加量の低減、分散及び成形性の向上 が期待できることを示している。

アルミニウムアルコキシド(以下A1(0R)。と記す。)は、焼成、あるいは加水分解 後焼成することによって容易にA120。とすることができることから、これを用いる ことによって均質なSi3N4とA1203の混合粉末を得ることができると考えられる。 更に、A1(0R)3も上記カップリング剤と同様に、Si3N4表面の水酸基と反応層を形 成すると考えられることから、Si3N4粉末をA1(0R)3で処理して表面を改質するこ とにより、粉末の均一分散を促進し、かつ、これらの混合物を仮焼あるいは加水 分解後仮焼することによって、Si3N4粉末表面をA1203で被覆した複合粉末を得る ことができる可能性がある。

本章では、A1(OR)₃としてアルミニウムイソプロボキシド(A1{OCH(CH₃)₂}₃、以 下A1(Oi-Pr)₃と記す。)を選び、A1(Oi-Pr)₃溶液とSi₃N₄粉末を混合して、粉末の 分散性、ゼータ電位の変化等を調べ、Si₃N₄をA1₂O₃で被覆した複合粉末製造の可 能性について調べた。

3.2 実験

3.2.1 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドの相互作用

実験には、東ソー㈱製Si₃N₄(α-Si₃N₄、TS-7、α率90%、平均粒径0.6μm)及び、 半井化学薬品㈱製A1(0i-Pr)₃(m.p. 118.5℃、試薬1級)を用いた。表3-1にSi₃N₄ 及びA1(0i-Pr)₃の化学分析値を示した。

表3-1 Si₃N₄及びAl(0i-Pr)₃の化学分析値

	Si	AI (w	0 t%)	С	CI	Fe	Ca (p	Na om)	Mg
Si3N4		<10 (ppm)	1.2	0.04	0.08	16	<10	<10	-
Al(Oi-Pr)3	<14 (ppm)	14.4	-	-	-	43.3	19.4	<25	1.1

Si₃N₄粉末12.6gを100m1のn-ヘキサン(n-C₆H₁₄)及び、5%のA1(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄ 溶液に加え、ボリエチレン容器中でSi₃N₄ボールとともに24時間混合した。混合後 の懸濁液をメスシリンダーに移し粉末の沈降状態を観察した。

上記の混合比で混合したSisN4粉末及びAl(0i-Pr)3溶液の懸濁液に、加熱しなが ら蒸留水約100mlを適下して、過剰のAl(0i-Pr)3を加水分解し、更に加熱してn-C6H14及びAl(0i-Pr)3の加水分解で生じたイソプロパノール(i-C3H70H)を除いた 後、希塩酸でpH2に調整して一昼夜攪拌し、解膠した。この懸濁液を濾過し、濾別 したSi3N4粉末を希塩酸及び蒸留水で洗浄した後、Si3N4粉末と反応したAl(0i-Pr)3のAl量を測定した。Alの分析は、Si3N4粉末をアルカリ溶融後、原子吸光法で 行った。

3.2.2 Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末の製造

A1(0i-Pr)₃約15gを金属ナトリウムワイヤーで脱水したn-CeH₁4約200mlに溶解し、 No.5Aの濾紙で濾過してA1(0i-Pr)₃表面の水酸化アルミニウムを除いたものをA1-(0i-Pr)₃溶液として用いた。このA1(0i-Pr)₃溶液にSi₃N₄粉末約38gを加え、 3.2.1と同様にして混合した。混合後の懸濁液を噴霧乾燥したのち、カンタルスー パー炉を用いて、300℃で2時間空気中で仮焼し、Si₃N₄-A1₂O₃複合粉末を製造した。 この複合粉末のBET比表面積及びゼータ電位を測定した。ゼータ電位は、希塩酸、 アンモニア水及び塩化アンモニウム溶液でイオン強度0.1mol/lに保ち、pHを変え て、顕微鏡による電気泳動法で測定した。比較のためSi₃N₄粉末及びα-A1₂O₃ (住友化学工業社製、AKP-50、>99.99%)のゼータ電位を同一条件で測定した。この 複合粉末のX線光電子スペクトル(XPS)を測定し、Si₃N₄粉末と比較した。

上記の複合粉末及びSi₃N₄とAl(0i-Pr)₃溶液を混合、加水分解及び解膠した後噴 霧乾燥、仮焼した粉末を走査型電子顕微鏡で観察した。

3.3 結果及び考察

3.3.1 Si3N4粉末とアルミニウムアルコキシドの相互作用

Si₃N₄粉末をAl(Oi-Pr)₃のn-C₆H₁₄溶液中で混合した場合とn-C₆H₁₄中で混合した 場合を比べると、n-C₆H₁₄中では、混合中に既にSi₃N₄粉末が溶媒と分離し、Si₃-N₄粉末が凝集している様子が見られた。 図3-1に各懸濁液中でのSi₃N₄粉末の沈降状態を示した。A1(0i-Pr)₃溶液のほう が、n-C₆H₁₄のみに比べて沈降速度が遅く、Si₃N₄粒子が均一に分散していた。24 時間静止後の沈降容積はA1(0i-Pr)₃溶液の方が小さかった。

これらのことは、Al(0i-Pr)3溶液のほうが、Si3N4に対して分散能力が大きく、 均一に懸濁したSi3N4スラリーが得られることを示している。



図3-1 Si₃N₄粉末の沈降状態 (左:Si₃N₄ + n-C₆H₁₄、右:Si₃N₄ + A1(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄) (a):10秒後、(b):5分後、(c):1時間後、(d):24時間後 Si3N4粉末が非極性溶媒であるn-C6H14中に分散しにくいということは、Si3N4粉 末の表面が極性の強い置換基で覆われており、親油性に乏しいことを示している。 Si3N4は約1.2%の酸素を含んでおり、これはSi3N4粒子表面が加水分解を受けたた めであると考えられることから、Si3N4表面には、多くの-Si-OH基が存在している と推定される。したがって、Si3N4粉末そのものを溶媒中に分散させる場合には、 C6H14のような非極性溶媒よりアルコールや水のような極性溶媒のほうが有効であ ると考えられる。

一方、A1(0i-Pr)3/n-C6H14の場合、A1(0i-Pr)3は、カップリング剤と同様に、
 この-Si-OHと容易に反応して、Si3N4粒子表面をi-Pr基で覆い、粉末の表面を親油
 化する。この反応層によってSi3N4粉末のn-C6H14中への分散が促進されたと考え
 られる。

Al(0i-Pr)3を加水分解して酸性で保持するとベーマイト(Al0(OH))ゾル水溶液を 生成することが知られている²²⁾。したがって、Si3N4粉末とAl(0i-Pr)3溶液の懸 濁液を加水分解後濾過することによって、Si3N4粒子表面と反応したAl(0i-Pr)3の 量が推定できる。

A1(0i-Pr)₃溶液中でSi₃N₄粉末を混合、加水分解、解膠した後濾別した粉末中の A1の量は0.07wt%であった。Si₃N₄粉末にもともと含まれるA1の量は10ppm以下であ ることから、このA1はほとんどがA1(0i-Pr)₃に由来するものと言える。しかし、 このA1をA1₂0₃に換算しても0.13wt%しかない。Si₃N₄粉末の比表面積は11.5m²/g、 Si₃N₄及びA1₂0₃の比重は3.2及び3.9であるから、1 μ mのSi₃N₄球状粒子にA1₂0₃と して膜を形成しているとしても厚さは0.02nm程度にすぎず、Si₃N₄粒子の溶液中へ の分散は促進するものの、A1₂0₃として*β*-sialonの原料とした場合には充分な量 ではない。

上記のように、Si₃N₄粉末表面と反応したA1(0i-Pr)₃は溶液全体の0.27%でしか なく、大部分のA1(0i-Pr)₃は溶液中に残っていることから、A1(0i-Pr)₃溶液と Si₃N₄粉末を混合する系において、ち密な β -sialon焼結体を得るのに充分な量の Al₂O₃を均一にSi₃N₄粉末と複合化するためには、A1(0i-Pr)₃溶液、あるいは、加 水分解、解膠後のA10(0H)ゾル溶液中にSi₃N₄粉末が懸濁した状態のまま乾燥する ことが必要である。

3.3.2 Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末の製造

図3-2に、Si₃N₄粉末とA1(0i-Pr)₃溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末及び Si₃N₄粉末とA1(0i-Pr)₃溶液を混合、加水分解、解膠、噴霧乾燥後仮焼した粉末の SEM写真を示した。いずれの粉末も1~10µmの球状粒子あるいはそれらの粒子が崩 れたように見られる粒子から成り、各々の粒子中ではSi₃N₄と思われる約0.5µmの 結晶粒が見られただけであった。このことから、溶液中に存在するA1(0i-Pr)₃あ るいはA10(0H)ゾルは、噴霧乾燥によって、Si₃N₄結晶粒と共に球状粒子を形成し、 仮焼後もSi₃N₄結晶粒の周辺に存在して、極微細なA1₂0₃に変化していると考えら れ、これらの粒子がSi₃N₄とA1₂0₃の複合粉末となっていることが推定される。



図3-2 (a)、(b): Si₃N₄とAl(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄を混合、噴霧乾燥後仮焼した 粉末のSEM写真 (c)、(d): Si₃N₄とAl(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄を混合、加水分解、解膠、

噴霧乾燥後仮焼した粉末のSEM写真

Si₃N₄及びAl(0i-Pr)₃溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末の比表面積は64.20 m²/g、Si₃N₄粉末の比表面積は11.49m²/gであった。上記のように、混合粉末の表 面がAl₂O₃で覆われているとすると、この比表面積の増加は、仮焼によって比表面 積の大きなAl₂O₃が生成したことによると考えられる。

図3-3に、Si₃N₄とAl(0i-Pr)₃溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末、 α -Si₃N₄ 及び α -Al₂O₃粉末のゼータ電位の測定結果を示した。図に示したように、仮焼粉 末の等電点のpHは約8.2で、Si₃N₄粉末の5.5及び α -Al₂O₃の9.3と異なり、 γ -Al₂O₃の7.4~8.6²³¹に等しかった。このことから、仮焼後の粉末の表面は γ -Al₂O₃に近い表面電位を持つAl₂O₃層で覆われていることが推定される。



図3-3 Si₃N₄及びA1(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末、Si₃N₄及び Al₂O₃のゼータ電位の変化

図3-4にSi₃N₄とAl(0i-Pr)₃溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末のXPSスペクト ルをSi₃N₄粉末と比較して示した。図中※印で示したC(1s)のビークはサンプルホ ルダーの両面テープのものである。仮焼後の粉末では、約400eVのN(1s)のビーク が見られず、約540eVの0(1s)のビークが見られたのみであった。また、Si(2s)及 びSi(2p)のビークが弱くなり、Al(2s)及びAl(2p)のビークが見られた。この結果 も仮焼後の粉末の表面がAl₂0₃で覆われていることを示唆している。



図3-4 Si₃N₄及びA1(0i-Pr)₃/n-C₆H₁₄を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末及びSi₃N₄の XPSスペクトル

以上の結果をまとめて図3-5に模式的に示した。AI(0i-Pr)3溶液中でSi3N4粉末 を混合することにより、AI(0i-Pr)3はSi3N4粒子表面に反応層を形成してSi3N4粒 子を覆い、これによってSi3N4粉末のC6H14中への分散が促進される。また、この 懸濁液を加水分解及び解膠することによって、懸濁液中の未反応のAI(0i-Pr)3は AI0(0H)ゾルになり、Si3N4表面と反応した-AI(0i-Pr)nは-AI(0H)nになる。これら の懸濁液を噴霧乾燥後仮焼することによって、図3-5に示したように、Si3N4粒子 の表面が、AI203によって覆われたSi3N4-AI203複合粉末が得られると考えられる。



図3-5 Si3N4-Al2O3 複合粉末生成の模式図

3.4 第3章のまとめ

Si₃N₄粉末とAl(0i-Pr)₃溶液を混合することによって、Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末の 製造が可能であることを確かめた。

A1(0i-Pr)s/n-C $_{6}$ H14中でSi $_{3}$ N4粉末を混合した場合、n-C $_{6}$ H14のみで混合した場合に比べて、遥かにSi $_{3}$ N4粉末の分散性が優れていた。これは、A1(0i-Pr) $_{3}$ がSi $_{3}$ N4粉末表面の-Si-OHと反応層を形成し、粒子の分散を促進したためと推定される。Si $_{3}$ N4粉末表面と反応したA1量は約0.07wt%で、他の大部分のA1(0i-Pr) $_{3}$ は溶液中に残存しており、 β -sialonの原料として充分な量のA1 $_{2}$ O $_{3}$ をSi $_{3}$ N4粉末と複合化させるためには、溶液中にSi $_{3}$ N4粉末が懸濁した状態のまま乾燥する必要があることがわかった。

Si3N4粉末とAI(0i-Pr)3/n-C6H14を混合、噴霧乾燥後仮焼した粉末の等電点の pHは約8.2で、原料のSi3N4の約5.5と異なり、ア-Al2O3に近い値を示した。この粉 末をSEM観察した結果、観察されたのは約0.5µmのSi3N4と思われる結晶粒のみで あった。この粉末のXPSスペクトルでは、Si及びNのビークが消え、AI及び0のビー クが見られた。これらの結果は、Si3N4粉末粒子がAl2O3によって覆われているこ とを示唆しており、この方法でSi3N4-Al2O3複合粉末が生成していると考えられる。 第4章 Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造

4.1 緒言

β-sialon焼結体は、第1章で述べたように、β-Si₃N₄中のSiの位置にAlが、 Nの位置に0が置換型固溶した固溶体で¹⁾、一般的にはSi₃N₄及びAl₂O₃²⁾⁻⁵⁾あるい はSi₃N₄、Al₂O₃及びAlN⁶⁾⁻¹⁴⁾の各粉末を所定量混合し、焼き固めることによって 製造される。

しかし、第1章及び第2章で述べたように、粉末同士を混合して得た β sialon焼結体では、強度、耐酸化性及び耐食性等の特性は、焼結体中の粗大な不 均質部分、即ち、粗大粒子の集合部分、空孔、未焼結部分の影響を大きく受け、 β -sialonが本来持っていると考えられる優れた特性を実現するには至っていない $1^{(2),13),15)-17$)。特に焼結体の強度は、これらの不均質部分が破壊発生源となる ことによる低下が大きく、高強度の焼結体を得るためには、均質な組織を持つ焼 結体を得ることが必要である。これらの不均質部分の生成は、焼結中に生成する 液相、即ち融解したX相、の不均一な分布に起因すると考えられ、このX相の生成 に最も大きく影響するのはSi₃N₄表面のSiO₂及びAl₂O₃である^{3),5)-7),11),12)、 $1^{(4),18)}$ 。したがって、均質な組織を持つ焼結体を製造するためには、出発原料中 のAl₂O₃をいかに均一に分散させるかが最も重要となる。}

第3章で述べたように、A1(0R)3はそれ自身可溶性のA1203源となるばかりでな く、Si3N4粉末を表面改質してその分散を促進する効果を持つことから、これを出 発原料としてSi3N4-A1203複合粉末を製造することができる。この複合粉末は Si3N4粒子をA1203で覆った状態になっていると考えられることから、これを用い てβ-sialon焼結体を製造することによって、従来の粉末同士を混合して得られる 焼結体に比べて均質な組織を持つ焼結体が得られると考えられる。

本章では、Si₃N₄粉末とAl(0i-Pr)₃から得たSi₃N₄-Al₂O₃複合粉末を用いてβsialon焼結体を製造し、焼結中の反応過程、焼結体中の生成相、焼結体の組織等 を調べた結果について述べる。 4.2 実験

4.2.1 アルミニウムアルコキシドの選定

実験には、半井化学薬品㈱製アルミニウムエトキシド(A1(0CH₂CH₃)₃、試薬1級、 以下A1(0Et)₃と記す。)及びA1(0i-Pr)₃、及び、東京化成㈱製アルミニウムターシ ャリプトキシド(A1{0C(CH₃)₃}₃、以下A1(0t-Bu)₃と記す。)を用いた。Si₃N₄は東 ソー㈱製TS-7(表3-1)を用いた。表4-1に各アルコキシドの化学分析値を示した。

表4-1	AI(0	$R)_3$	の化	学分	析	直

A1(OR)3	m.w.	Al(calc. (wt) A1 %)	Si02	Na	Ca (ppm)	Fe	Mg
Al(OEt)3	162	16.7	18.0	<30	<25	19.5	24.2	1.7
Al(Oi-Pr)3	204	13.2	14.4	<30	<25	19.4	43.3	1.1
Al(Ot-Bt)3	246	11.0	17.6	56	<25	28.6	1060	1.8

A1(0Et)₃17.05g、A1(0i-Pr)₃21.47g及びA1(0t-Bu)₃25.90gをそれぞれベンゼン (C₆H₆)約300m1に溶解し、これらにSi₃N₄粉末25.00gを加えアルミナボールととも に24時間混合した。この混合比はA1(0R)₃をA1₂0₃に換算してSi/A1がほぼz=1の β -sialonに相当する。混合後の懸濁液をホットプレート付きマグネットスターラ ーで煮沸攪拌しながら蒸留水約200m1を約10滴毎分で滴下してA1(0R)₃を加水分解 した。蒸留水を滴下後更に煮沸、攪拌を続け蒸発乾固した後減圧乾燥した。乾燥 粉末を空気中で900℃、2時間仮焼した。仮焼後の粉末約20gを2.2.3と同一条件で ホットプレスして β -sialon焼結体を製造した。得られた焼結体の嵩密度、生成相 及び組織を調べた。

4.2.2 Si₃N₄-Al₂O₃複合粉末を用いたβ-sialon焼結体の製造

4.2.2.1 複合粉末の組成による焼結体の生成相及び組織の変化

4.2.1とほぼ同じ方法でz=0.25~2組成のSi₃N₄-Al₂O₃複合粉末を製造し、それら を用いて、β-sialonの焼結実験を行い、Al₂O₃粉末を用いた場合と比較した。 Al(OR)₃は、4.3.1に示す結果からAl(Oi-Pr)₃を用いた。 表4-2に各出発原料の混合比を示した。これらの混合比はSi/Alの比が、Si_{6-z}-Al₂0_zN_{8-z}中のz=0.25、0.5、0.75、1及び2と等しくなるようにしたものである。 混合比の計算では、Si₃N₄表面のSi0₂及びAl(0i-Pr)₃表面に存在する水酸化アルミ ニウムによる組成のずれを補正していないため、Si₃N₄-Si0₂-Al₂0₃-AlN系状態図 上のSi₃N₄とAl₂0₃を結ぶ線上からはややずれた組成となっている。図4-1に、 Si₃N₄中の0をSi0₂として、Al(0i-Pr)₃中の過剰のAlをAl(0H)₃として加えた各複合 粉末の組成位置をSi₃N₄-Si0₂-Al₂0₃-AlN系状態図上で示した^{a)}。

図4-2に焼結体製造手順の概略図を示した。溶媒は加水分解時の水層の分離を防 ぐために、テトラハイドロフラン(C₄H®O:以下THFと記す。)を用いた。Al(Oi-Pr)₃所定量をTHFに溶解した溶液にSi₃N₄粉末を表4-2に示した混合比で加え、250 mlのボリエチレン容器で10mm¢のAl₂O₃ボールとともに24時間混合した。混合後の 懸濁液を加熱、攪拌しながら蒸留水を約10滴毎分の割合で滴下し、Al(Oi-Pr)₃を 加水分解した。加水分解後の懸濁液を加熱してTHFを除いた後、希塩酸でpH4に調 整し、室温で24時間攪拌して解膠を行った。解膠後の懸濁液を蒸発乾固した後、 空気中で900℃、2時間仮焼して複合粉末とした。この粉末約20gを2.2.3と同一条 件でホットプレスして焼結体を得た。得られた各焼結体の嵩密度、生成相及び組 織を調べた。

z=1組成の複合粉末について、1200、1400、1600及び1700℃で1時間ホットプレスし各温度における生成相の変化を調べた。

比較のため、α-Al203粉末とSi3N4粉末を表4-2に示した混合比で、エタノール 中で同様に24時間混合し、同一条件でホットプレスして得た焼結体の嵩密度、生 成相及び組織を調べた。

表4-2 Si3N4とA1(0i-Pr)3及びA1203の混合比

z値	Si3N4	Al(Oi-Pr)3	Si3N4	A1203
0.25	84.03	15.97	95.47	4.53
0.5	71.59	28.41	90.99	9.01
0.75	61.56	38.44	86.52	13.48
1.0	53.80	46.20	82.35	17.65
2.0	31.78	68.22		

(wt%)



図4-1 各試科のSi3N4-Si02-Al2O3-AlN系状態図上での組成位置

④ A1(0i-Pr)3は、表2-1に示したように、14.4wt%のA1を含むが、A1(0i-Pr)3それ自身のA1量は 13.2wt%である。過剰のA1は、A1(0i-Pr)3が空気中の水蒸気によって加水分解を受け、水酸化 アルミニウムの形で存在しており、仮焼後はA1203に変化すると考えられる。したがって、こ の量を補正すると、A1(0i-Pr)3100gはA120327.21gに相当し、過剰のA1203分だけ原料粉末の組 成位置はA1及び0過剰側へずれる。





4.2.2.2 複合粉末の製造方法による焼結体の生成相及び組織の変化

A1(0i-Pr)₃及びSi₃N₄を用いて、以下 I ~Ⅲに示す3つの方法でSi₃N₄-A1₂O₃複 合粉末を製造し、2.2.3と同一条件でホットプレスして焼結体を製造した。得られ た焼結体の嵩密度、生成相及び組織を調べた。なお、複合粉末の組成は4.3.2に示 す結果から2=0.5とした。

I: A1(0i-Pr)₃を金属ナトリウムワイヤーで脱水したn-C₆H₁₄中に溶解し、溶液 を一旦濾過してA1(0i-Pr)₃表面に存在していた水酸化アルミニウムを除いた。濾 別した水酸化アルミニウムを焙焼して重量を測定し、水酸化アルミニウムをA1-(0H)₃として濾液中のA1(0i-Pr)₃の量を補正した。この濾液に重量比でA1(0i-Pr)₃:Si₃N₄=28.41:71.59(A1₂O₃:Si₃N₄=9.01:90.99)となるようにα-Si₃N₄粉末を 加え、Si₃N₄ボールとともに24時間混合した。混合後の懸濁液を、入口温度80℃、 出口温度130℃、乾燥空気量0.3m³/hで、2流体ノズルを用いて噴霧乾燥した。乾燥 後の粉末を300℃で2時間空気中で仮焼して複合粉末とした。

Ⅱ: Iと同様にして得たAI(0i-Pr)₃/n-CeH1₄溶液にα-Si₃N₄粉末を加えて混合 後、4.2.2.1と同様にして加水分解及び解膠した。解膠後の懸濁液をIと同一条件 で噴霧乾燥及び仮焼して複合粉末とした。

Ⅲ:A1(0i-Pr)₃を80℃の蒸留水に加え加水分解した。この溶液を冷却後、希塩酸でpH3に調製した後24時間攪拌して解膠し、水酸化アルミニウムゾル水溶液とした。この水溶液を濾過して粗大な水酸化アルミニウムの凝集体を除いた後、A12-0₃:Si₃N₄=9.01:90.99となるようにα-Si₃N₄粉末を加え、Si₃N₄ボールとともに24時間混合した。混合後の懸濁液をIと同一条件で噴霧乾燥した後、空気中で600℃、2時間仮焼して複合粉末とした。

図4-3、4及び5にこれらの複合粉末の製造方法を示した。

Ⅲの方法は、水中で Si₃N₄粉末を混合することから、Si₃N₄が加水分解を受ける ことが考えられる。しかし、加水分解の程度が少なければ、 I 及び II の方法と同 じく均質な β-sialon焼結体が得られる可能性がある。

これらの焼結体の密度、生成相及び組織を調べ、4.2.2.1で得たα-Al203粉末を 用いた2=0.5組成の焼結体と比較した。






10

図4-5 Ⅲの複合粉末の製造方法

4.3 結果及び考察

4.3.1 アルミニウムアルコキシドの選定

表4-1に示したように、各アルコキシドともその化学式から予測されるより多い AIを含んでいる。これは、AI(OR)3の表面が加水分解を受け水酸化アルミニウムと なっていることによるが、AI(Ot-Bt)3の外観は灰色を程しており、水酸化アルミ ニウムの他に未反応の金属AIを不純物として含んでいると考えられる。

表4-3に各乾燥粉末の仮焼時の重量減少、及び得られた焼結体の嵩密度及び生成 相を示した。仮焼時の重量減少はA1(0Et)₃及びA1(0i-Pr)₃を原料とした粉末の約 8%に比べA1(0t-Bt)₃を原料とした粉末が大きく、10.73%であった。表4-1に示した ように、A1(0t-Bu)₃中には不純物として含まれるA1が他に比べて多いことから、 これが加水分解中に水酸化アルミニウムを生じ、重量減少が大きくなったと考え られる。焼結体の嵩密度は、A1(0Et)₃及びA1(0i-Pr)₃から得た焼結体が3.10g/ cm³、A1(0t-Bu)₃から得た焼結体が3.09g/cm³でほぼ等しかった。焼結体中の生成 相はいずれも β -sialonとX相であったが、A1(0t-Bu)₃から得た焼結体は、他の焼 結体に比べX相の相対強度が大きかった。これは、不純物の金属A1から生成した A1₂0₃によって組成位置がX相の方向にずれたことによると考えられる。

表4-3	各A1(0R)3による仮焼時の重量減少、	及び、	得られた	
	焼結体の嵩密度及び生成相			

AI(OR)3	重量減少 (%)	嵩密度 (g/cm ³)	生成相
Al(OEt)3	8.18	3.10	β + X
Al(Oi-Pr)3	7.57	3.10	β + X
Al(Ot-Bt)3	10.73	3.09	β + X

 β : β -sialon X : X相

図4-6に各焼結体の組織をSEM写真で示した。いずれの焼結体も0.5~1μmのβsialon結晶粒と腐食処理によって除かれた少量の粒界相からなっていたが、Al-(0t-Bu)₃から得た焼結体では、粒界相の量は他の焼結体に比べて多かった。



図4-6 各焼結体の組織 (a):A1(OEt)3、(b):A1(Oi-Pr)3、(c):A1(Ot-Bt)3

一般に、金属アルコキシドの加水分解はアルキル基が小さくなるほど速くなり、 本実験の場合では、Et>i-Pr>t-Buである。したがって、アルコキシドが保管中に 空気中の水分によって加水分解を受け、焼結体の組成が変動することを防ぐため には大きなアルキル基を持つアルコキシドが望ましい。本実験ではA1(OR)3溶液と Si3N4粉末の混合物に蒸留水を滴下する際、Si3N4粉末を含んだ水層とCaHaが分離 する現象が見られた。これはA1(OR)3が加水分解されSi3N4粉末を含んだ状態で水 層に移動したことによると考えられ、このようなA1(OR)3の急激な加水分解は、 Si3N4粉末の凝集体を生成する可能性がある。このことからもA1(OR)3の加水分解 速度はあまり早くない方が望ましいと考えられ、アルキル基は大きい方が望まし いと考えられる。

しかし、アルキル基が大きくなると、一定量のSi₃N₄粉末とAl₂O₃を複合化する ために必要なAl(OR)₃の量が多くなり、Si₃N₄粉末を含めて適当な濃度を持つ懸濁 液を得ることが難しくなる。また、本実験で用いたAl(Ot-Bu)₃では金属Alを多く 含んでいることから、組成を制御し、再現性良く焼結体を製造するためには、蒸 留や再結晶等の精製操作を行わなければならない。 以上のようなことから、実験操作上もっとも優れているのは、A1(0i-Pr)3であると考えられる。したがって、以下、焼結体の製造にはA1(0i-Pr)3を用いることとした。

4.3.2 複合粉末の組成による焼結体の生成相及び組織の変化

4.3.2.1 焼結体の嵩密度及び生成相

表4-4に、図4-2に示した方法で製造したSi₃N₄-Al₂O₃ 複合粉末及びα-Al₂O₃ と α-Si₃N₄の混合粉末を出発原料として得た各焼結体の嵩密度及び生成相を示した (以下、Si₃N₄-Al₂O₃ 複合粉末を用いて得た焼結体を複合粉末を用いた焼結体、α-Al₂O₃ とα-Si₃N₄の混合粉末を用いて得た焼結体をAl₂O₃ を用いた焼結体と記す。)。

出発原料	z值	嵩密度 (g/cm ³)	生成相
	0.25	2.79	$\beta(s)+\alpha(tr)+0'(w)$
	0.5	3.11	β(s)+0'(w)
複合粉末	0.75	3.10	$\beta(s)+0'(tr)+X(tr)$
	1.0	3.10	$\beta(s)+X(w)$
	2.0	3.10	β (s)+X(m)
	0.25	2.77	$\beta(s) + \alpha(w)$
A1203	0.5	3.14	$\beta(s) + \alpha(tr)$
	0.75	3.13	β(s)
	1.0	3.14	$\beta(s) + X(tr)$

表4-4 各焼結体の嵩密度及び生成相

β: β-sialon α: α-Si₃N₄ 0': 0'sialon X: X相

z=0.25組成は、いずれの出発原料から得た焼結体もち密化が不充分で、嵩密度 は約2.8g/cm³(相対密度約88%)であった。z=0.5以上の組成では、いずれも3.10~ 3.14g/cm³(相対密度98%以上)のち密な焼結体が得られたが、複合粉末を用いた焼 結体の方がやや密度が低かった。 複合粉末を用いた焼結体中の生成相は $z=0.25組成が\beta$ -sialon、0'sialon及び微量の α -Si₃N₄、 $z=0.5組成が\beta$ -及び0'sialon、 $z=0.75組成が\beta$ -sialon、微量の 0'sialon及びX相、z=1及び2組成が β -sialon及びX相で、微量の α -Si₃N₄が残留し たz=0.25の場合を除いて、図4-1に示した複合粉末の組成位置における結晶相と一 致した。しかし、Al₂O₃を用いた焼結体の生成相は、z=0.25及び0.5組成が β sialon及び少量の α -Si₃N₄、z=0.75組成が β -sialon、z=1組成が β -sialon及び少 量のX相で、状態図から0'sialonの生成が予想されるz=0.75以下の組成でも、0'sialonは見られなかった。

1.2.5で述べたように、Si₃N₄-SiO₂-Al₂O₃-AlN系状態図はいまだ確定したものと は言えないが、いずれにしても、z値が0.75以下(Al₂O₃が約14wt%以下)では β sialon及び0'sialonの、z値がほぼ1以上(Al₂O₃が18wt%以上)では β -sialon及び X相の共存領域となる。

Si₃N₄-Al₂O₃系焼結体中の生成相については、小山ら²)、Drewら³)、猪股ら⁴)、 Yenら⁵)の報告がある。小山らは、 β -Si₃N₄に15~95mo1%のAl₂O₃を加えて1850℃ でホットプレスして得た焼結体について、Al₂O₃が40mo1%以下では β -sialon及び β -Si₃N₄、40~80mo1%で β -sialon及びX相、80mo1%以上で β -sialon、X相及び Al₂O₃となることを示している。Drewらは、 α -Si₃N₄に10~60wt%のAl₂O₃を加えて 1700℃でホットプレスして得た焼結体について、20wt%のAl₂O₃を加えた焼結体で β -sialon及び0'sialonとなったほかは、いずれも β -sialon及びX相であったと報 告している。猪股らは、 β -Si₃N₄にAl₂O₃を5、10、20及び30wt%添加し、1820℃で ホットプレスして得た焼結体について、いずれも、 β -sialon、 β -Si₃N₄及びX相 またはX相類似の組成を持つ非晶質相からなることを示している。Yenらは、 α -Si₃N₄に γ -Al₂O₃を20、40及び60mo1%加えて1700℃でホットプレスした焼結体につ いて、いずれも β -sialon及びX相からなることを示している。

本実験でも、Al203用いた焼結体では、いずれも、 β -sialon、 α -Si3N4及びX相 またはX相類似の組成を持つ非晶質相からなり、これまで報告されているものとほ ぼ同じ結果であった。

しかし、これらの粉末同士を混合して得た焼結体では、Si₃N₄-Si₀₂-Al₂O₃-AlN 系状態図から予想される生成相と異なっている。状態図上で β -sialonと0'sialonの共存領域であるはずの、Al₂O₃量が少ない組成でも、O'sialonの生成は報 告されていない。また、DrewらがO'sialonの生成が認められたと報告している Al20320wt%の組成は、状態図上では β -sialonとX相の領域に当たる。更に、Al2-03の添加量が少ない組成の焼結体の場合、出発原料のSi3N4が残留している場合が 多い。第1章で述べたように、 β -sialonの生成及び焼結は、X相が融解した液相 を介して進行することから、粉末同士を混合して得た焼結体では、原料粉末の混 合が充分でないために、局部的に組成が不均一となり、生成相が状態図と異なっ たと考えられる。即ち、局部的にAl203が多い部分では β -sialon及びX相を生じ、 逆に、Al203が少ない部分では、焼結中に生成する液相の量が不充分なために、 Si3N4が残留したと考えられる。

一方、複合粉末を用いた焼結体では、Si3N4及びAl203の分布が均一になり、状態図上の結晶相と焼結体中の生成相が一致したと考えられる。

なお、複合粉末を出発原料とした場合、複合粉末を製造する過程で、AI(0i-Pr)3の加水分解及び解膠の操作を行っており、Si3N4粉末が加水分解を受け、 Si02量が増加する可能性がある。図4-1に示したように、Si02量が増えると0'sialonの生成量が増えるが、これについては以下のように考えられる。

Si3N4粉末の加水分解について菅野ら19)は、アモルファスSi3N4を含水率20.1 mol%のメタノール中で20時間湿式粉砕した場合、2x10-4mol/gSi3N4のNH3が生成し たことを報告している。この結果は、加水分解が、

 $Si_3N_4 + 6H_20 \rightarrow 3SiO_2 + 4NH_3$

のように進行するとすれば、Si₃N₄表面に0.009g/gSi₃N₄のSi₀₂が生成したことを 示している。本実験では、混合はTHF中で行い水中ではSi₃N₄の破砕をともなう操 作を行っていないことから、菅野らの場合よりSi₃N₄の加水分解は少ないと考えら れる。また、z=1組成の場合にこの割合でSi₀₂が増加したとしても、複合粉末全体 での0量の増加は0.5wt%以下であることから、加水分解及び解膠による0量の増加 はあまり大きくないと推定できる。更に、複合粉末を用いたz=1組成の原料粉末中 の0量をLeco法で分析した結果10.6wt%(出発原料の化学分析値から求めた原料粉末 中の0量は10.4wt%)であったことから、加水分解及び解膠による0量の増加は極め て小さいと言える。 4.3.2.2 ホットプレス温度による生成相の変化

図4-7にz=1組成の複合粉末のホットプレス温度による生成相の変化を示した。 仮焼後の粉末で結晶相として明瞭に見られたのは、 α -及び β -Si₃N₄のみで、 Al20sは確認できなかった。1200℃でSi₃N₄の他に少量の α -Al20sが見られた。 1400及び1600℃で α -Al20sが増加し、少量のムライト(mullite: 3Al20s・2Si02)の 生成が見られた。1700℃で α -Al20s及び α -Si₃N₄が減少し、mulliteの消失及びX 相の生成が見られた。一方、Al20sを用いた場合、1400~1600℃におけるmullite の生成は見れらず、1700℃における β -sialon及びX相の生成が見られたのみであ った。



図4-7 z=1組成の複合粉末のホットプレス温度による生成相の変化

-74-

図4-8にz=1組成の複合粉末のホットプレス時の収縮曲線を、Al203を用いた場合 と比較して示した。複合粉末を用いた場合、約1350℃からゆるやかな収縮が始ま り、一端それが止まった後、約1650℃から急激な収縮が見られた。Al203を用いた 場合、約1600℃まで僅かに膨張し、約1650℃からの急激な収縮が見られたのみで あった。なお、ホットプレス時の収縮は、複合粉末を用いた方が到達密度の差か ら予想されるより大きいが、これは粉末の充塡密度の差によると考えられる。





図4-7に示した結果から、複合粉末を用いた場合の約1350℃から始まる収縮は mulliteの生成によると考えられる。Si₃N₄は1.2wt%の0を含むが、これはSi₃N₄表 面が加水分解を受け、Si0₂となっていると考えられることから、Al₂O₃の分布が均 一であれば、このSi₃N₄表面のSi0₂とAl₂O₃が反応し、始めにmulliteが生成すると 考えられる。

これらの結果も、複合粉末を用いた方が、Al20sを用いた場合よりβ-sialonの 生成及びち密化が均一に進行していることを示しており、Si3N4及びAl20sの分布 がより均一であることを示している。

4.3.2.3 焼結体の組織

図4-9にz=1組成の焼結体の研磨面を光学顕微鏡写真で示した。A1203を用いた焼 結体中には図に示したような黒色の斑点部分が多く見られ、粗大な不均質部分が 存在することを示している。A1203を用いた焼結体ではいずれの組成でもこのよう な黒色斑点状の不均質部分が見られたが、複合粉末を用いた焼結体ではいずれも このような部分は見られず、A1203を用いた焼結体に比べて均質な組織を持ってい ることを示している。



図4-9 z=1組成の焼結体の光学顕微鏡写真 (a): 複合粉末を用いた焼結体、(b): Al203を用いた焼結体

図4-10に複合粉末を用いた2=0.5組成の焼結体、図4-11にAF203を用いた2=0.5組 成の焼結体の組織をSEM写真で示した。両者とも約0.5~1μmのβ-sialon結晶粒と 腐食処理によって除かれる粒界相からなるが、複合粉末を用いた焼結体が均質な 組織を示すのに対し、AI203を用いた焼結体には、腐食処理によって大きく取り除 かれる部分(図4-11(a))や、板状の粗大粒子(図4-11(b))のような不均質部分が多 く見られた。また、腐食処理によって除かれる粒界相は、複合粉末を用いた焼結 体の方が少なく、その分布も均一であった。2=0.75及び1組成の焼結体においても、 複合粉末を用いた焼結体が均質な組織を示し、2値にともなって粒界相がやや増加 するのみであるのに対し、AI203を用いた焼結体ではいずれも図4-11に示したよう な不均質部分が多く見られた。



図4-10 複合粉末を用いたz=0.5組成の焼結体の組織



図4-11 Al₂0₃を用いたz=0.5組成の焼結体の組織 (a):腐食処理によって生成した空孔、(b):粗大な板状粒子

複合粉末を用いた2=2組成の焼結体の腐食面には、2=0.5~1の焼結体と異なり、 50~500μmの大きな斑点が見られた。図4-12にその組織、矢印(a)で示した斑点部 分及び矢印(b)で示した周辺部分のSEM写真を示した。斑点部分は周辺に比べ腐食 され易い部分が多く、また、板状の粒子が多く見られた。2=2組成ではSi₃N₄:A1-(0i-Pr)₃の重量比が31.78:68.22で、2=1以下の組成に比べA1(0i-Pr)₃が非常に多 い。このため、加水分解中に生成した水酸化アルミニウムがSi₃N₄粉末を取り込ん だ状態で凝集し、本実験の条件では充分解膠しきれなかったことにより、このよ うな不均質部分が生成したと考えられる。このことは、腐食処理によって取り除 かれる部分や板状粒子の集合部分が、A1及び0が局在化した部分で生成することを 示している。同様に、A1₂0₃を用いた焼結体中に見られた、腐食処理で大きく取り 除かれる部分や板状粒子の集合部分も、A1及び0が局在化した部分で生成したと考 えられ、出発原料であるα-A1₂0₃粉末の混合分散が不充分であったことに起因す ると考えられる。



図4-12 複合粉末を用いた2=2組成の焼結体の組織 (a):斑点部分、(b):周辺部分

Si₃N₄-Al₂O₃系からはβ-sialon単相の焼結体は得られず、0'sialonあるいは X相を含む複合系となる。4.3.2.1の結果から、Si3N4-Al203系では2=0.75以上の組 成ではX相を含む焼結体となり、z=0.5以下で β -sialonと0'sialonとからなる焼結 体となる。第2章で述べたように、X相あるいはX相類似の組成を持つガラス相を 第2相として多く含む焼結体は強度特性が劣ることから、これらを含まない焼結体 を得ることが高強度化のためには必要である。一方、Si2N20及び0'sialonはSi3-Naに比べて高温強度、耐酸化性が優れていることが知られている201.211。これら のことから、Si_{3N4}-Al₂O₃系から得られるβ-sialon焼結体を高温構造材料として 実用化するためには、 β -sialonと0'sialonからなる焼結体、即ちz=0.5組成の焼 結体が望ましいと考えられる。また、第3章で示したように、Si3N4粉末とAl-(0i-Pr)3溶液を混合した場合、A1(0i-Pr)3の多くは溶液中に残留していることか ら、この懸濁液を直接噴霧乾燥あるいは過剰のA1(0i-Pr)3を加水分解及び解膠後 噴霧乾燥することによって、より均質なSi3N4-Al203複合粉末が得られると考えら れる。そこで次の4.3.3では、噴霧乾燥法によって製造したSi3N4-Al2O3複合粉末 を用いてz=0.5組成のβ-sialon焼結体を製造し、焼結体の生成相及び組織につい て調べた。

4.3.3 複合粉末の製造方法による焼結体の生成相及び組織の変化

4.3.3.1 焼結体の密度及び生成相

表4-5に、I、I及びIIIの方法で製造した複合粉末を用いて得た焼結体(以下、 I、II及びIIIの焼結体と記す。)の嵩密度及び生成相を、4.3.2で述べたAl203を用 いたz=0.5組成の焼結体と比較して示した。

得られた焼結体は、いずれも吸水率0.01%以下のほぼち密なものであった。Ⅰ及 びⅡの焼結体の嵩密度はいずれも3.14g/cm³で、4.3.2で述べた図4-2に示した方法 で得た2=0.5組成の焼結体の3.11g/cm³より増加した。このことは噴霧乾燥によっ て複合粉末を得ることが焼結体の高密度化に有効であることを示している。Ⅲの 焼結体の嵩密度は3.12g/cm³で、Ⅰ及びⅡの焼結体よりやや小さかった。

得られた焼結体の結晶相は、いずれもβ-sialonと少量の0'sialonであった。 0'sialonのX線相対強度(0'(200)/0'(200)+β(110))は、I及びIIの焼結体が0.13、 IIIの焼結体が0.22でI及びIIの焼結体よりやや大きく、水溶液中でSi3N4粉末を混 合することによりSi3N4が加水分解を受けたことを示している。

製造方法	 [g/cm ³]	生成相	0'sialon相対強度 0'(200)/0'(200)+β(110)
I	3.14	$\beta + 0'$	0.13
II	3.14	$\beta + 0'$	0.14
III	3.12	$\beta + 0'$	0.22
A1203	3.14	$\beta + \alpha$	_

表4-5 各焼結体の嵩密度、生成相及び0'sialonの相対強度

 $\beta : \beta - \text{sialon}$ 0': 0'sialon $\alpha : \alpha - \text{Si}_3 \text{N}_4$ Si₂N₂0の密度は約2.82g/cm³である²²⁾。ここで仮に0'sialonの密度を2.82、 z=0.5のβ-sialonの密度を3.17g/cm³として計算すると、3.14g/cm³の密度値を示 した I 及び II の焼結体は、約8.6wt%の0'sialonを含むことになる。出発原料の Si₃N₄は1.2wt%の0を含んでおり、これがSi0₂として存在し、このSi0₂が次式のよ うにSi₂N₂0を生成するとすれば、

 $Si_3N_4 + SiO_2 \rightarrow 2Si_2N_2O$

原料粉末のSi₃N₄は、92.50wt%のSi₃N₄と7.50wt%のSi₂N₂0になる。原料Si₃N₄中の 0量は、保管中に空気中の水蒸気によって加水分解を受け増加していると考えられ る。ちなみに、0量が、1.5wt%とした時の割合はそれぞれ90.64及び9.36wt%となる。 また、添加したAl₂O₃は、Si₃N₄及びSi₂N₂O双方に固溶して、それぞれ β -sialon及 び0'sialonになることから、各sialonの生成量に対する寄与にはそれほど大きな 差はないと考えられる。これらのことから、1及び Π の焼結体では、生成した 0'sialonの量は、原料Si₃N₄粉末中の0量に依存し、その0量は1.2~1.5%、0'sialonの量は7~9wt%であると推定される。

一方、X線の相対強度から、IIIの焼結体が I 及び II の焼結体の0.22/0.13倍の 0'sialonを含むとすると、14.6wt%の0'sialonを含むことになる。この割合で0'sialonの密度を2.82、z=0.5の β -sialonの密度を3.17g/cm³として計算すると、焼 結体の密度は約3.12g/cm³となり、これは得られた焼結体の密度の実測値と等しい。

これらのことから、Ⅲの焼結体は、約15wt%の0'sialonを含むと推定され、この 値から前記のようにしてSi3N4粉末中の0量を推定すると約2.4wt%となる。したが って、水酸化アルミニウムゾル水溶液中でSi3N4粉末を混合することによる、複合 粉末中の0量の増加は、それほど大きくないことが推定される。

更に、0'sialonは高温強度、耐酸化性に優れていることから^{201,211}、0'sialonの生成量が増加したことによってこの焼結体の高温構造材料としての特性 が低下することは少ないと考えられる。 4.3.3.2 焼結体の組織

光学顕微鏡による観察では、Ⅰ、Ⅱ及びⅢの焼結体はいずれも均質で、Al203を 用いた焼結体に見られた黒色斑点状の不均質部分は、見られなかった。

図4-13に I 及び II の焼結体の組織を示した。いずれの焼結体も0.5~1 μ mの β -sialon結晶粒と腐食処理によって除かれた少量の粒界相からなる均質なもので、 Al203用いた焼結体中に見られた、粗大な不均質部分は見られなかった。粒界相の 分布はAl203を用いた焼結体に比べて均一で、これらの方法はいずれも均質な組織 を持つ β -sialon焼結体を製造するのに有効であると言える。



図4-13 焼結体の組織 (a)、(b): Iの焼結体 (c)、(d): Ⅱの焼結体 図4-14に町の焼結体及びAl203を用いた焼結体の破断面の腐食組織を示した。町 の焼結体(図4-14(a))は β -sialonと思われる0.5~2 μ mの結晶粒と、図中矢印で示 したような長さ2~5 μ mの板状粒子から成っていた。0'sialonは板状に粒成長する ことから²³⁾この板状粒子は0'sialonと考えられる。Al203粉末を用いた焼結体の 場合、板状粒子は、図4-14(b)に示すように粗大な集合体として見られる。町の焼 結体では、そのような粗大粒子の集合体を生成せず、0'sialonは比較的小さな粒 子として個々に分散しており、焼結体全体としては均質な組織を持っていると言 える。



図4-14 IIIの焼結体及びAl203を用いた焼結体の組織 (腐食処理後の破面) (a):IIIの焼結体、(b):Al203を用いた焼結体

4.4 第4章のまとめ

本章では、Si_{3N4}-Al₂O₃ 複合粉末を用いてβ-sialonの焼結実験を行い、反応過程、生成相の変化、焼結体の組織等を調べた。

SiaN4 粉末及びA1(0i-Pr)3 溶液の混合物を加水分解、解膠、乾燥後仮焼して2= 0.25~2のSi3N4-A1203 複合粉末を製造し、得られた複合粉末をホットプレスして β -sialon焼結体を得た。2=0.5~2で嵩密度3.10~3.11g/cm³のち密な焼結体が得 られた。これらの焼結体では、Si3N4及びA1203の粉末同士を混合して得た焼結体 と異なり、Si3N4-Si02-A1203-A1N系状態図上の結晶相と焼結体中の生成相が一致 した。これは、複合粉末を用いた方がA1203粉末を用いた場合よりも混合状態が均 一であったことによると考えられる。これらの焼結体は、A1203を用いた焼結体中 に見られた粗大な不均質部分を含まない、均質な組織を持つ焼結体であった。更 に、A1(0i-Pr)3の加水分解及び解膠の操作にともなうSi3N4の加水分解はほとんど 起こらず、焼結体組成に変化が無いことを明らかにした。しかし、z=2の組成では、 Si3N4粉末に対するA1(0i-Pr)3の量が多すぎるために、適当な解膠を行うことがで きず、粗大な不均質部分を生じた。複合粉末の組成としては、 β -及び0'sialonの みからなるち密な焼結体が得られたことから、z=0.5が望ましいと考えられる。

I:SiaN4粉末とAl(0i-Pr)。溶液を混合、噴霧乾燥後仮焼、II:SiaN4粉末とAl-(0i-Pr)。溶液を混合、加水分解、解膠、噴霧乾燥後仮焼、III:Al(0i-Pr)。を加水 分解、解膠して得た水酸化アルミニウムゾル水溶液とSiaN4粉末を混合、噴霧乾燥 後仮焼することにより、2=0.5組成のSiaN4-Al203 複合粉末を製造し、それらを用 いてホットプレス法で焼結体を製造した。得られた焼結体の嵩密度、生成相、組 織を調べた。I及びIIの複合粉末から得た焼結体の嵩密度は約3.14g/cm³、IIIの複 合粉末から得た焼結体は約3.12g/cm³で、噴霧乾燥法によって複合粉末を得ること により焼結体の密度は増加した。いずれの焼結体も β -sialonと少量の0'sialonか らなっていたが、IIIの複合粉末から得た焼結体では0'sialonが他よりやや多かっ た。これは水中でSiaN4粉末を混合したことによって、SiaN4が加水分解を受け、 組成がSiO2側にずれたことによる。また、この0'sialonの生成によって、焼結体 の密度がやや小さくなったと考えられる。いずれの焼結体も0.5~1 μ mの β sialon結晶粒と少量の粒界相からなる均質な組織を持っていた。IIIの複合粉末か ら得た焼結体では0'sialonと思われる板状粒子が見られたが、その大きさは2~5 μmで、分布も均一であり、粉末同士を混合して得た焼結体で見られたような集合 体は形成していなかった。0'sialonは耐酸化性や高温強度に優れていることから、 0'sialonの生成量が増加したことによってこの焼結体の高温構造材料としての特 性が低下することは少ないと考えられる。